(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-1456

(43)公開日 平成11年(1999)1月6日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		FΙ					
C 0 7 C 237/40		C 0 7 C 237/40						
A 6 1 K 31/165	AEF		A 6	1K 3	31/165		AEF	
31/195	ABN			3	31/195		ABN	
31/245	ADP			3	31/245		ADP	
31/275	ABU			3	31/275		ABU	
		審査請求	未請求	請求马	頁の数2	OL	(全 72 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平9-156252		(71)	出願人	000206	956		
					大塚製	薬株式	会社	
(22)出顧日	平成9年(1997)6月13日				東京都	千代田	区神田司町 2	丁目9番地
			(72)	発明者	近藤	一見		
					徳島県	板野郡	松茂町中喜来	冬字稲本55番地の
					11			
			(72)	発明者	山下	博司		
					徳島県	板野郡	北島町江尻字	ベル王宮22番地の
					17			
			(72)	発明者	北野	和良		
					徳島県	鳴門市	大麻町檜字西	百山田 1 番53
			(74)	代理人	弁理士	三枝	英二 (外	-10名)
								最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 アミド誘導体

(57)【要約】

【課題】 本発明は、バソプレシン拮抗剤、オキシトシン拮抗剤、バソプレシン作動剤等として有用な新規アミド誘導体を提供することを課題とする。

【解決手段】 本発明のアミド誘導体は、一般式 【化1】

$$R^{1}$$
 $N - C$ R^{2}

〔式中、 R^1 は、水素原子、低級アルキル基又は低級アルケニル基を示す。 R^2 は、窒素原子、硫黄原子もしくは酸素原子を $1\sim2$ 個有する $5\sim6$ 員環の不飽和複素環残基等を示す。 R^3 はフェニル基等を示す。〕で表される。

【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式 【化1】

$$\begin{array}{c|c} R^1 & O & \\ & I \\ & C \\ \end{array} \longrightarrow R^{3AA}$$

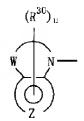
〔式中、R¹は、水素原子、低級アルキル基又は低級アルケニル基を示す。R^{2AA}は、窒素原子、硫黄原子もしくは酸素原子を1~2個有する5~6員の不飽和複素環 残基(該複素環残基には、置換基として基一CONR ^{4AA} R^{5AA} (R^{4AA} 及びR^{5AA}は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有するフェニル基を示す。)を有していてもよい。)又は基

【化2】

$$\frac{1}{\sqrt{1-1}} (R^{6AA})_p$$

(pは、1又は2を示す。R®AAは、同一又は異なっ て、水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、カルボ キシ基、低級アルコキシカルボニル基、フェニル環上に 置換基としてカルボキシ基、低級アルコキシカルボニル 基及び置換基として低級アルキル基を有することのある アミノカルボニル基なる群より選ばれる基を有すること のあるフェニル低級アルコキシ基、カルボキシ低級アル コキシ基、低級アルコキシカルボニル低級アルコキシ 基、-OA₁ CONR¹¹ R¹² (A₁ は低級アルキレン基を 示す。R¹¹及びR¹²は、同一又は異なって、水素原子、 低級アルキル基、置換基として低級アルキル基を有する ことのあるアミノ低級アルキル基又はピリジル低級アル キル基を示す。またR11及びR12は、これらが結合する 窒素原子と共に窒素原子もしくは酸素原子を介し又は介 することなく5~7員の飽和複素環を形成してもよい。 該複素環上には、置換基として低級アルキル基が置換し ていてもよい。)、又は基一CONR7AAR8AA(R7AA 及びR8AAは、同一又は異なって、水素原子、低級アル キル基、低級アルケニル基、低級アルキニル基、フェニ ル低級アルキル基、フェニル環上に置換基として低級ア ルキル基、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、フェニル 低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、シア ノ基、ハロゲン置換低級アルキル基、置換基として低級 アルキル基を有することのあるアミノ基及び置換基とし て低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルキ ル基なる群より選ばれる基を1~3個有することのある フェニル基、フタルイミド低級アルキル基、テトラヒド ロピラニルオキシ低級アルキル基、低級アルカノイルオ キシ低級アルキル基、水酸基置換低級アルキル基、低級 アルコキシカルボニル低級アルキル基、低級アルコキシ 低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基、シアノ低 級アルキル基、フリル低級アルキル基又は基-A(CO)1-NR⁹R¹⁰(1は、O又は1を示す。Aは低級アルキレン基を示す。R⁹及びR¹⁰は、同一又は異なって、水素原子、低級アルキル基、低級アルカノイル基、低級アルコキシカルボニル基又はフェニル基を示す。)を示す。)を示す。またR¹及びR^{2AA}は、これらが結合する窒素原子と共に基

【化3】



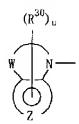
(ここで 【化4】



は、窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を1~2個有する 5~6員の不飽和複素環残基を示す。R30は、同一又は 異なって、低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル 低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基及び置換基 として低級アルキル基を有することあるアミノカルボニ ル低級アルキル基を示す。uは0~3の整数を示す。W は- (CH₂) s -基 (sは2~5の整数を示す) 又は -CH=(CH₂) t-基(tは0~3の整数を示す) を示す。- (CH₂) s-基及び-CH=(CH₂) t-基中の炭素原子は、酸素原子、硫黄原子、スルフィニル 基、スルホニル基又は-NH-基で置き換わってもよ く、更に上記R30は-NH-基上に置換してもよい。) を形成してもよい。R3AAは、フェニル環上に置換基と してハロゲン原子、低級アルキル基及び基NR31R 32 (R31及びR32は、同一又は異なって水素原子、低級 アルキル基、低級アルコキシカルボニル基又はフェニル 低級アルコキシカルボニル基を示す。またR31及びR32 は、これらが結合する窒素原子と共に窒素原子もしくは 酸素原子を介し又は介することなく5又は6員の飽和複 素環を形成してもよい。該複素環上には、置換基として 低級アルキル基が置換していてもよい。) なる群より選 ばれる基を1~3個有することのあるフェニル基、シク ロアルキル基又はフェニル環上に置換基として低級アル キル基及び置換基として水酸基を有することのある低級 アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基 なる群より選ばれた基を有するベンゾイルアミノ置換フ ェニル基を示す。但し、R1が水素原子を示し、R788が 低級アルキル基又はフェニル環上に置換基として低級ア ルキル基を有することのあるフェニルを示し、R8AAが 水素原子、低級アルキル基、フェニル低級アルキル基、

水酸基置換低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基又は基-A(CO) $_1$ -NR 9 R 10 (Aは前記に同じ。1は1を、R 9 及びR 10 は、同一又は異なって、水素原子又は低級アルキル基を示す。)を示す場合、並びにR 1 及びR 280 が、これらが結合する窒素原子と共に基

【化5】



(ここで 【化6】



、u及びWは前記に同じ。 R^{30} は低級アルキル基を示す。)を形成する場合には、 R^{38A} はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子、低級アルキル基及び基N R^{31} R^{32} (R^{31} 及び R^{32} は、同一又は異なって水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基又はフェニル低級アルコキシカルボニル基を示す。)なる群より選ばれる基を $1\sim3$ 個有することのあるフェニル基であってはならない。〕で表されるアミド誘導体又はその塩。

【請求項2】 一般式

【化7】

$$R^1$$
 $N - C - R^3$

〔式中、R¹は、水素原子、低級アルキル基又は低級アルケニル基を示す。R²は、窒素原子、硫黄原子もしくは酸素原子を1~2個有する5~6員の不飽和複素環残基(該複素環残基には、置換基として基一CONR⁴R⁵(R⁴及びR⁵は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有することのあるフェニル基を示す。)を有していてもよい。)又は基

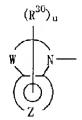
【化8】



(pは、1又は2を示す。R⁶は、同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、カルボキシ基、低級アルコキシカルボニル基、フェニル環上に置換基としてカルボキシ基、低級アルコキシカルボニル基及び置換基として低級アルキル基を有することのあるアミノカルボニル基なる群より選ばれる基を有することのあ

るフェニル低級アルコキシ基、カルボキシ低級アルコキ シ基、低級アルコキシカルボニル低級アルコキシ基、-OA₁ CONR¹¹ R¹² (A₁ は低級アルキレン基を示す。 R¹¹及びR¹²は、同一又は異なって、水素原子、低級ア ルキル基、置換基として低級アルキル基を有することの あるアミノ低級アルキル基又はピリジル低級アルキル基 を示す。また R^{11} 及び R^{12} は、これらが結合する窒素原 子と共に窒素原子もしくは酸素原子を介し又は介するこ となく5~7員の飽和複素環を形成してもよい。該複素 環上には、置換基として低級アルキル基が置換していて もよい。)、又は基-CONR7R8(R7及びR8は、同 一又は異なって、水素原子、低級アルキル基、低級アル ケニル基、低級アルキニル基、フェニル低級アルキル 基、フェニル環上に置換基として低級アルキル基、ハロ ゲン原子、低級アルコキシ基、フェニル低級アルコキシ 基、低級アルコキシカルボニル基、シアノ基、ハロゲン 置換低級アルキル基、置換基として低級アルキル基を有 することのあるアミノ基及び置換基として低級アルキル 基を有することのあるアミノ低級アルキル基なる群より 選ばれる基を1~3個有することのあるフェニル基、フ タルイミド低級アルキル基、テトラヒドロピラニルオキ シ低級アルキル基、低級アルカノイルオキシ低級アルキ ル基、水酸基置換低級アルキル基、低級アルコキシカル ボニル低級アルキル基、低級アルコキシ低級アルキル 基、カルボキシ低級アルキル基、シアノ低級アルキル 基、テトラヒドロイソキノリル環上に置換基として低級 アルキル基を有することのあるテトラヒドロイソキノリ ル基、ピリジル基、チアゾリル基、フリル低級アルキル 基又は基-A(CO)₁-NR⁹R¹⁰(1は、0又は1を 示す。Aは低級アルキレン基を示す。R⁹及びR¹⁰は、 同一又は異なって、水素原子、低級アルキル基、低級ア ルカノイル基、低級アルコキシカルボニル基又はフェニ ル基を示す。)を示す。)を示す。またR¹及びR²は、 これらが結合する窒素原子と共に基

【化9】



(ここで 【化10】



は、窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を1~2個有する 5~6員の不飽和複素環残基を示す。R³⁰は、同一又は 異なって、低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル

低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基及び置換基 として低級アルキル基を有することあるアミノカルボニ ル低級アルキル基を示す。uは0~3の整数を示す。W は- (CH₂) s-基(sは2~5の整数を示す)又は -CH = (CH₂) t - 基 (tは0~3の整数を示す)を示す。- (CH₂) s-基及び-CH=(CH₂) t-基中の炭素原子は、酸素原子、硫黄原子、スルフィニル 基、スルホニル基又は-NH-基で置き換わってもよ く、更に上記R30は-NH-基上に置換してもよい。) を形成してもよい。R3は、フェニル環上に置換基とし てハロゲン原子、低級アルキル基及び基NR31R32(R 31及びR32は、同一又は異なって水素原子、低級アルキ ル基、低級アルコキシカルボニル基又はフェニル低級ア ルコキシカルボニル基を示す。またR31及びR32は、こ れらが結合する窒素原子と共に窒素原子もしくは酸素原 子を介し又は介することなく5又は6員の飽和複素環を 形成してもよい。該複素環上には、置換基として低級ア ルキル基が置換していてもよい。) なる群より選ばれる 基を1~3個有することのあるフェニル基、シクロアル キル基又はフェニル環上に置換基として低級アルキル基 及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキ ル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基なる群 より選ばれた基を有することのあるベンゾイルアミノ置 換フェニル基を示す。〕で表されるアミド誘導体及びそ の塩なる群より選ばれた少なくとも1種を有効成分とし て含有するバソプレシン作働剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、新規なアミド誘導体に関する。

[0002]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、医薬品として有用な新規アミド誘導体を提供することを課題とする。

[0003]

【課題を解決するための手段】本発明のアミド誘導体は、下記一般式(1)で表される。

[0004]

【化11】

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
R^{2}
\end{array}$$

$$N \longrightarrow C \longrightarrow R^{3}$$
(1)

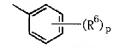
【0005】〔式中、R¹は、水素原子、低級アルキル 基又は低級アルケニル基を示す。

【0006】 R^2 は、窒素原子、硫黄原子もしくは酸素原子を $1\sim2$ 個有する $5\sim6$ 員の不飽和複素環残基(該複素環残基には、置換基として基 $-CONR^4R^5$ (R^4 及び R^5 は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を

有することのあるフェニル基を示す。)を有していても よい。)又は基

[0007]

【化12】

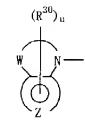


【0008】(pは、1又は2を示す。R6は、同一又 は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル 基、カルボキシ基、低級アルコキシカルボニル基、フェ ニル環上に置換基としてカルボキシ基、低級アルコキシ カルボニル基及び置換基として低級アルキル基を有する ことのあるアミノカルボニル基なる群より選ばれる基を 有することのあるフェニル低級アルコキシ基、カルボキ シ低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル低級ア ルコキシ基、-OA₁ CON R¹¹ R¹² (A₁ は低級アルキ レン基を示す。R11及びR12は、同一又は異なって、水 素原子、低級アルキル基、置換基として低級アルキル基 を有することのあるアミノ低級アルキル基又はピリジル 低級アルキル基を示す。またR11及びR12は、これらが 結合する窒素原子と共に窒素原子もしくは酸素原子を介 し又は介することなく5~7員の飽和複素環を形成して もよい。該複素環上には、置換基として低級アルキル基 が置換していてもよい。)、又は基-CONR7R8(R 7及びR8は、同一又は異なって、水素原子、低級アルキ ル基、低級アルケニル基、低級アルキニル基、フェニル 低級アルキル基、フェニル環上に置換基として低級アル キル基、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、フェニル低 級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、シアノ 基、ハロゲン置換低級アルキル基、置換基として低級ア ルキル基を有することのあるアミノ基及び置換基として 低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルキル 基なる群より選ばれる基を1~3個有することのあるフ ェニル基、フタルイミド低級アルキル基、テトラヒドロ ピラニルオキシ低級アルキル基、低級アルカノイルオキ シ低級アルキル基、水酸基置換低級アルキル基、低級ア ルコキシカルボニル低級アルキル基、低級アルコキシ低 級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基、シアノ低級 アルキル基、テトラヒドロイソキノリル環上に置換基と して低級アルキル基を有することのあるテトラヒドロイ ソキノリル基、ピリジル基、チアゾリル基、フリル低級 アルキル基又は基-A (CO)₁-NR⁹R¹⁰ (1は、0 又は1を示す。Aは低級アルキレン基を示す。R⁹及び R¹⁰は、同一又は異なって、水素原子、低級アルキル 基、低級アルカノイル基、低級アルコキシカルボニル基 又はフェニル基を示す。)を示す。)を示す。

【0009】また R^1 及び R^2 は、これらが結合する窒素 原子と共に基

[0010]

【化13】



【0011】(ここで 【0012】 【化14】



【0013】は、窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を1~2個有する5~6員の不飽和複素環残基を示す。 R^{30} は、同一又は異なって、低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基及び置換基として低級アルキル基を有することあるアミノカルボニル低級アルキル基を示す。uは0~3の整数を示す。Wは一 (CH_2) s-基(sは2~5の整数を示す)又は一 (CH_2) t-基(tは0~3の整数を示す)を示す。 (CH_2) s-基及び一 (CH_2) t-基中の炭素原子は、酸素原子、硫黄原子、スルフィニル基、スルホニル基又は-NH-基で置き換わってもよく、更に上記 R^{30} は-NH-基上に置換してもよい。)を形成してもよい。

【0014】R³は、フェニル環上に置換基としてハロゲン原子、低級アルキル基及び基NR³¹R³²(R³¹及びR³²は、同一又は異なって水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基を示す。またR³¹及びR³²は、これらが結合する窒素原子と共に窒素原子もしくは酸素原子を介し又は介することなく5又は6員の飽和複素環を形成してもよい。該複素環上には、置換基として低級アルキル基が置換していてもよい。)なる群より選ばれる基を1~3個有することのあるフェニル基、シクロアルキル基又はフェニル環上に置換基として低級アルキル基及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基なる群より選ばれた基を有することのあるベンゾイルアミノ置換フェニル基を示す。〕

上記一般式(1)で表されるアミド誘導体は、優れたバソプレシン拮抗作用、オキシトシン拮抗作用、バソプレシン拮抗作用、バソプレシン拮抗剤、オキシトシン拮抗剤、バソプレシン作動剤等として有用である。【0015】本発明化合物を有効成分とするバソプレシン拮抗剤は、例えば血管拡張作用、血圧降下作用、肝糖放出抑制作用、メサンギウム細胞増殖抑制作用、水利尿作用、血小板凝集抑制作用、嘔吐抑制作用、尿素排泄促進作用、第VIII因子分泌抑制作用、心機能亢進作用、メ

サンギウム細胞収縮抑制作用、肝糖新生抑制作用、アルドステロン分泌抑制作用、エンドセリン産生抑制作用、レニン分泌調節作用、記憶調節作用、体温調節作用、プロスタグランジン産生調節作用等を有し、血管拡張剤、降圧剤、水利尿剤、血小板凝集抑制剤、尿素排泄促進剤、抗心不全剤、抗腎不全剤等として有用であり、高血圧、浮腫、腹水、心不全、腎機能障害、バソプレシン分泌異常症候群(SIADH)、肝硬変、低ナトリウム血症、低カリウム血症、糖尿病、循環不全、動揺病、水代謝障害、腎不全、各種虚血性疾患等の予防及び治療に有効である。更に本発明の化合物は、副作用が少なく、薬効の持続時間が長いという特徴を有している。

【 0 0 1 6 】本発明化合物を有効成分とするオキシトシン拮抗剤は、例えば子宮平滑筋収縮抑制作用、乳汁放出抑制作用、プロスタグランジン合成及び放出抑制作用、血管拡張作用を有し、オキシトシン関連疾患、特に早期分娩、帝王切開前の出産の阻止、月経困難等の予防乃至治療に有効である。

【0017】本発明化合物を有効成分とするバソプレシン作働剤は、様々な排尿障害、大量尿又は出血状態に有用であり、頻尿、尿崩症、尿失禁、遺尿症特に夜尿症、自然発生性出血、血友病、von Willebrand病、尿毒症、先天的又は後天的血小板機能障害、外傷性及び手術時出血、肝硬変等の診断、予防乃至治療に有効である。

【0018】上記一般式(1)のアミド誘導体のうち、 下記一般式で表される化合物は新規化合物である。

【0019】一般式

[0020]

【化15】

$$\begin{array}{c|c} R^{I} & 0 \\ & II \\ 2AA & C \\ \end{array} - R^{3AA}$$

【0021】〔式中、R¹は、水素原子、低級アルキル 基又は低級アルケニル基を示す。

【0022】R^{2AA}は、窒素原子、硫黄原子もしくは酸素原子を1~2個有する5~6員の不飽和複素環残基(該複素環残基には、置換基として基-CONR^{4AA} R ^{5AA}(R^{4AA}及びR^{5AA}は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有するフェニル基を示す。)を有していてもよい。)又は基

[0023]

【化16】

【0024】(pは、1又は2を示す。R⁶⁸⁸は、同一 又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル

基、カルボキシ基、低級アルコキシカルボニル基、フェ ニル環上に置換基としてカルボキシ基、低級アルコキシ カルボニル基及び置換基として低級アルキル基を有する ことのあるアミノカルボニル基なる群より選ばれる基を 有することのあるフェニル低級アルコキシ基、カルボキ シ低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル低級ア ルコキシ基、-OA₁CONR¹¹R¹²(A₁は低級アルキ レン基を示す。R11及びR12は、同一又は異なって、水 素原子、低級アルキル基、置換基として低級アルキル基 を有することのあるアミノ低級アルキル基又はピリジル 低級アルキル基を示す。またR11及びR12は、これらが 結合する窒素原子と共に窒素原子もしくは酸素原子を介 し又は介することなく5~7員の飽和複素環を形成して もよい。該複素環上には、置換基として低級アルキル基 が置換していてもよい。)、又は基一CONR7AA R8AA (R788及びR888は、同一又は異なって、水素原子、低 級アルキル基、低級アルケニル基、低級アルキニル基、 フェニル低級アルキル基、フェニル環上に置換基として 低級アルキル基、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、フ ェニル低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル 基、シアノ基、ハロゲン置換低級アルキル基、置換基と して低級アルキル基を有することのあるアミノ基及び置 換基として低級アルキル基を有することのあるアミノ低 級アルキル基なる群より選ばれる基を1~3個有するこ とのあるフェニル基、フタルイミド低級アルキル基、テ トラヒドロピラニルオキシ低級アルキル基、低級アルカ ノイルオキシ低級アルキル基、水酸基置換低級アルキル 基、低級アルコキシカルボニル低級アルキル基、低級ア ルコキシ低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基、 シアノ低級アルキル基、フリル低級アルキル基又は基一 $A(CO)_1 - NR^9R^{10}(1は、O又は1を示す。Aは$ 低級アルキレン基を示す。R⁹及びR¹⁰は、同一又は異 なって、水素原子、低級アルキル基、低級アルカノイル 基、低級アルコキシカルボニル基又はフェニル基を示 す。)を示す。)を示す。

【0025】また R^1 及び R^{284} は、これらが結合する窒素原子と共に基

[0026]

【化17】

【0027】(ここで

[0028]

【化18】



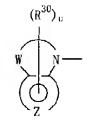
【0029】は、窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を1~2個有する5~6員の不飽和複素環残基を示す。 R^{30} は、同一又は異なって、低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基及び置換基として低級アルキル基を有することあるアミノカルボニル低級アルキル基を示す。uは0~3の整数を示す。Wは一 (CH_2) s-基(sは2~5の整数を示す)又は一 $CH=(CH_2)$ t-基(tは0~3の整数を示す)を示す。 $-(CH_2)$ s-基及び一 $CH=(CH_2)$ t-基中の炭素原子は、酸素原子、硫黄原子、スルフィニル基、スルホニル基又は-NH-基上に置換してもよい。)を形成してもよい。

【0030】R³⁸⁴は、フェニル環上に置換基としてハロゲン原子、低級アルキル基及び基NR³¹R³²(R³¹及びR³²は、同一又は異なって水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基を示す。またR³¹及びR³²は、これらが結合する窒素原子と共に窒素原子もしくは酸素原子を介し又は介することなく5又は6員の飽和複素環を形成してもよい。該複素環上には、置換基として低級アルキル基が置換していてもよい。)なる群より選ばれる基を1~3個有することのあるフェニル基、シクロアルキル基又はフェニル環上に置換基として低級アルキル基及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基なる群より選ばれた基を有するベンゾイルアミノ置換フェニル基を示す

【0031】但し、 R^1 が水素原子を示し、 R^{788} が低級アルキル基又はフェニル環上に置換基として低級アルキル基を有することのあるフェニルを示し、 R^{888} が水素原子、低級アルキル基、フェニル低級アルキル基、水酸基置換低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基又は基-A(C0) $_1$ -N R^9 R^{10} (Aは前記に同じ。1は1を、 R^9 及び R^{10} は、同一又は異なって、水素原子又は低級アルキル基を示す。)を示す場合、並びに R^1 及び R^{288} が、これらが結合する窒素原子と共に基

[0032]

【化19】



[0034]

【0033】(ここで

【化20】



【0035】、u及びWは前記に同じ。 R^{30} は低級アルキル基を示す。)を形成する場合には、 R^{38A} はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子、低級アルキル基及び基 $NR^{31}R^{32}$ (R^{31} 及び R^{32} は、同一又は異なって水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基又はフェニル低級アルコキシカルボニル基を示す。)なる群より選ばれる基を $1\sim3$ 個有することのあるフェニル基であってはならない。〕で表されるアミド誘導体又はその塩。

[0036]

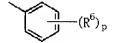
【発明の実施の形態】本発明の一般式(1)のアミド誘導体には、下記の種々の態様の化合物が包含される。

【0037】(1) R^1 が水素原子を示し、 R^2 が窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を $1\sim2$ 個有する $5\sim6$ 員の不飽和複素環残基(複素環残基には、置換基として基一 $CONR^4R^6$ (R^4 及び R^6 は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有するフェニル基を示す。)を有していてもよい。)を示し、 R^3 がフェニル環上に置換基としてハロゲン原子、低級アルキル基及び基N $R^{31}R^{32}$ (R^{31} 及び R^{32} は一般式(1)における定義に同じ。)なる群より選ばれる基を $1\sim3$ 個有することのあるフェニル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0038】(2) R^1 が水素原子を示し、 R^2 が窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を $1\sim2$ 個有する $5\sim6$ 員の不飽和複素環残基(複素環残基には、置換基として基一CONR 4 R 5 (R^4 及び R^5 は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有するフェニル基を示す。)を有していてもよい。)を示し、 R^3 がシクロアルキル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0039】(3) R^1 が水素原子を示し、 R^2 が窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を $1\sim2$ 個有する $5\sim6$ 員の不飽和複素環残基(複素環残基には、置換基として基一CONR 4 R 5 (R^4 及び R^5 は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有するフェニル基を示す。)を有していてもよい。)を示し、 R^3 がフェニル環上に置換基として低級アルキル基及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基なる群より選ばれた基を有するベンゾイルアミノ置換フェニル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0040】(4) R¹が水素原子を示し、R²が基 【0041】 【化21】

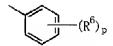


【0042】(R^6 及びpは一般式(1)における定義に同じ。)を示し、 R^8 がフェニル環上に置換基としてハロゲン原子、低級アルキル基及び基 $NR^{31}R^{32}$ (R^{31} 及び R^{32} は一般式(1)における定義に同じ。)なる群より選ばれる基を $1\sim3$ 個有することのあるフェニル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0043】(5) R^1 が水素原子を示し、 R^2 が基 【0044】

【化22】

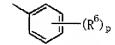
(7)



【0045】(R⁶及びpは一般式(1)における定義に同じ。)を示し、R⁸がシクロアルキル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0046】(6) R¹が水素原子を示し、R²が基 【0047】

【化23】



【0048】(R⁶及びpは一般式(1)における定義に同じ。)を示し、R³がフェニル環上に置換基として低級アルキル基及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基なる群より選ばれた基を有するベンゾイルアミノ置換フェニル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0049】(7) R^1 が低級アルキル基を示し、 R^2 が 窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を $1\sim2$ 個有する $5\sim6$ 員の不飽和複素環残基(複素環残基には、置換基として基 $-CONR^4R^5$ (R^4 及び R^5 は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有するフェニル基を示す。)を有していてもよい。)を示し、 R^3 がフェニル環上に置換基としてハロゲン原子、低級アルキル基及び基NR $^{31}R^{32}$ (R^{31} 及び R^{32} は一般式(1)における定義に同じ。)なる群より選ばれる基を $1\sim3$ 個有することのあるフェニル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0050】(8) R^1 が低級アルキル基を示し、 R^2 が 窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を $1\sim2$ 個有する $5\sim6$ 員の不飽和複素環残基(複素環残基には、置換基として基 $-CONR^4R^5$ (R^4 及び R^5 は、同一又は異なっ

て、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有するフェニル基を示す。) を有していてもよい。)を示し、R^Sがシクロアルキル 基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0051】(9) R¹が低級アルキル基を示し、R²が窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を1~2個有する5~6員の不飽和複素環残基(複素環残基には、置換基として基一CONR⁴R⁵(R⁴及びR⁵は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有するフェニル基を示す。)を有していてもよい。)を示し、R³がフェニル環上に置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基なる群より選ばれた基を有するベンゾイルアミノ置換フェニル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0052】(10) R^1 が低級アルキル基を示し、 R^2 が基

[0053]

【化24】

【0054】 (R^8 及Vpは一般式 (1) における定義に同じ。)を示し、 R^3 がフェニル環上に置換基としてハロゲン原子、低級アルキル基及び基N R^{31} R^{32} (R^{31} 及V R^{32} は一般式 (1) における定義に同じ。)なる群より選ばれる基を $1\sim3$ 個有することのあるフェニル基である一般式 (1) のアミド誘導体又はその塩。

【0055】(11) R^1 が低級アルキル基を示し、 R^2 が基

[0056]

【化25】

【0057】 (R^6 及びpは一般式 (1) における定義 に同じ。)を示し、 R^3 がシクロアルキル基である一般 式 (1) のアミド誘導体又はその塩。

【0058】(12) R¹が低級アルキル基を示し、R²が基

[0059]

【化26】

$$\frac{1}{\sqrt{R^6}} (R^6)_p$$

【0060】(R[®]及びpは一般式(1)における定義に同じ。)を示し、R[®]がフェニル環上に置換基として低級アルキル基及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アル

コキシ基なる群より選ばれた基を有するベンゾイルアミノ置換フェニル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0061】(13) R^1 が低級アルケニル基を示し、 R^2 が窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を $1\sim2$ 個有する $5\sim6$ 員の不飽和複素環残基(複素環残基には、置換基として基一CONR 4 R^5 (R^4 R^5 R^5

【0062】(14) R^1 が低級アルケニル基を示し、 R^2 が窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を $1\sim2$ 個有する5 \sim 6員の不飽和複素環残基(複素環残基には、置換基として基-CONR 4 R 5 (R^4 及び R^5 は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有するフェニル基を示す。)を有していてもよい。)を示し、 R^3 がシクロアルキル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその恒

【0063】(15) R¹が低級アルケニル基を示し、R²が窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を1~2個有する5~6員の不飽和複素環残基(複素環残基には、置換基として基一CONR⁴R⁶(R⁴及びR⁶は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有するフェニル基を示す。)を有していてもよい。)を示し、R³がフェニル環上に置換基として低級アルキル基及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるでミノ低級アルコキシ基なる群より選ばれた基を有するベンゾイルアミノ置換フェニル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0064】(16) R¹が低級アルケニル基を示し、 R²が基

[0065]

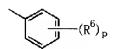
【化27】

【0066】 (R^6 及びpは一般式 (1) における定義に同じ。)を示し、 R^3 がフェニル環上に置換基としてハロゲン原子、低級アルキル基及び基 $NR^{31}R^{32}$ (R^{31} 及び R^{32} は一般式 (1) における定義に同じ。)なる群より選ばれる基を $1\sim3$ 個有することのあるフェニル基である一般式 (1) のアミド誘導体又はその塩。

【0067】(17) R¹が低級アルケニル基を示し、

[0068]

【化28】

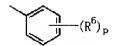


【0069】(R^6 及びpは一般式(1)における定義に同じ。)を示し、 R^8 がシクロアルキル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0070】(18) R^1 が低級アルケニル基を示し、 R^2 が基

[0071]

【化29】

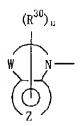


【0072】(R⁶及びpは一般式(1)における定義に同じ。)を示し、R⁸がフェニル環上に置換基として低級アルキル基及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基なる群より選ばれた基を有するベンゾイルアミノ置換フェニル基である一般式(1)のアミド誘導体又はその塩。

【0073】(19) R¹及びR²は、結合する窒素原子 と共に基

[0074]

【化30】



[0075](

[0076]

【化31】



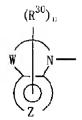
【0077】、 R^{30} 、u及びWは一般式(1) における 定義に同じ。)を示し、 R^{3} がフェニル環上に置換基としてハロゲン原子、低級アルキル基及び基N R^{31} R 32 (R^{31} 及び R^{32} は一般式(1) における定義に同じ。)なる群より選ばれる基を $1\sim3$ 個有することのあるフェニル基である一般式(1) のアミド誘導体又はその恒

【0078】(20) R¹及びR²は、結合する窒素原子 と共に基

[0079]

【化32】

(9)



[0080](

[0081]

【化33】

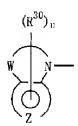


【0082】、 R^{30} 、u及びWは一般式(1) における 定義に同じ。)を示し、 R^{3} がシクロアルキル基である 一般式(1) のアミド誘導体又はその塩。

【0083】(21) R¹及びR²は、結合する窒素原子 と共に基

[0084]

【化34】



[0085](

[0086]

【化35】



【0087】、R³⁰、u及びWは一般式(1)における 定義に同じ。)を示し、R³がフェニル環上に置換基と して低級アルキル基及び置換基として水酸基を有するこ とのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級 アルコキシ基なる群より選ばれた基を有するベンゾイル アミノ置換フェニル基である一般式(1)のアミド誘導 体又はその塩。

【0088】(22) 1-(4-N-n-) ロピルアミノー2-クロロベンゾイル) -5-4 ソプロピルアミノカルボニルメチルー2, 3, 4,5-テトラヒドロー1 Hーチエノ〔3,2b〕 アゼピン。

【0089】(23) 1-メチル-4-〔2-クロロー4-(1-ピロリジニル) ベンゾイル〕-1, 4, 5, 6, 7, 8-ヘキサヒドロピロロ〔3, 2-b〕 アゼピン

【0090】(24) 1-メチル-4-(2-クロロー

4-n-プロピルアミノベンゾイル) -1, 4, 5, 6, 7, 8-ヘキサヒドロピロロ〔3, 2-b〕アゼピ

【0091】(25)1-〔4-(1-ピロリジニル) -2-クロロベンゾイル) -5-イソプロピルアミノカ ルボニルメチル-2, 3, 4, 5-テトラヒドロ-1H ーチエノ〔3,2b〕アゼピン。

【0092】本明細書において示される各基はより具体 的にはそれぞれ次の通りである。

【0093】低級アルキル基としては、例えばメチル、 エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチ ル、tert‐ブチル、ペンチル、ヘキシル基等の炭素 数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基を挙げることが できる。

【0094】低級アルケニル基としては、例えばビニ ル、アリル、2-ブテニル、3-ブテニル、1-メチル アリル、2-ペンテニル、2-ヘキセニル基等の炭素数 2~6の直鎖又は分枝鎖状アルケニル基を挙げることが できる。

【0095】窒素原子、硫黄原子又は酸素原子を1~2 個有する5~6員の不飽和複素環残基としては、例え ば、フリル、チエニル、ピロリル、2H-ピロリル、オ キサゾリル、イソオキサゾリル、チアゾリル、イソチア ゾリル、イミダゾリル、ピラゾリル、2H-ピラニル、 ピリジル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジニル、 2ーピロリニル、2ーイミダゾリニル、2ーピラゾリニ ル基等を例示できる。

【0096】基-CONR4R5(R4及びR5は、同一又 は異なって、水素原子、低級アルケニル基又はフェニル 環上に置換基としてハロゲン原子を有することのあるフ ェニル基を示す。)を有する上記複素環残基としては、 例えば、3-[N-(4-2) ロロフェニル)-N-アリルアミノカルボニル〕ピリジル、3-アリルアミノカル ボニルフリル、2-アニリノカルボニルチエニル、3-(1-プロペニル)アミノカルボニルピロリル、4-(3,4-ジクロロアニリノカルボニル)オキサゾリ ル、2-(3,4,5-トリクロロアニリノカルボニ ν) チアゾリル、2-[N-(3-ブロモフェニル)-N-アリルアミノカルボニル〕イミダゾリル、4-(2 ーブテニル) アミノカルボニルピラゾリル、4-(2-フルオロアニリノカルボニル)ピリジル、4-(3-ペ ンテニル) アミノカルボニルピリダジニル、5-(5-ヘキセニル) アミノカルボニルピリミジニル、3-(3,4-ジブロモアニリノカルボニル) ピラジニル基 等の基-CONR⁴R⁵(R⁴及びR⁵は同一又は異なっ て、水素原子、炭素数2~6の直鎖又は分枝鎖状アルケ ニル基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を 1~3個有することのあるフェニル基を示す。)を有す

【0097】基-CONR4AAR5AA(R4AA及びR

る上記複素環残基を例示できる。

544は、同一又は異なって、水素原子、低級アルケニル 基又はフェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有す るフェニル基を示す。)を有する上記複素環残基として アリルアミノカルボニル〕 ピリジル、3-アリルアミノ カルボニルフリル、4-〔(4-クロロフェニル)アミ ノカルボニル〕チエニル、3-(1-プロペニル)アミ ノカルボニルピロリル、4-(3,4-ジクロロアニリ ノカルボニル) オキサゾリル、2-(3,4,5-トリ クロロアニリノカルボニル) チアゾリル、2-〔N-(3-ブロモフェニル)-N-アリルアミノカルボニ ル] イミダゾリル、4-(2-ブテニル) アミノカルボ ニルピラゾリル、4-(2-フルオロアニリノカルボニ ル) ピリジル、4-(3-ペンテニル) アミノカルボニ ルピリダジニル、5-(5-ヘキセニル)アミノカルボ ニルピリミジニル、3-(3,4-ジブロモアニリノカ ルボニル) ピラジニル基等の基一CONR488R588(R 484及びR544は同一又は異なって、水素原子、炭素数2 ~6の直鎖又は分枝鎖状アルケニル基又はフェニル環上 に置換基としてハロゲン原子を1~3個有するフェニル 基を示す。)を有する上記複素環残基を例示できる。

【0098】フェニル環上にハロゲン原子を有するフェ ニル基としては、例えば2-クロロフェニル、3-クロ ロフェニル、4-クロロフェニル、2-フルオロフェニ ル、3-フルオロフェニル、4-フルオロフェニル、2 ーブロモフェニル、3ーブロモフェニル、4ーブロモフ ェニル、2-ヨードフェニル、3-ヨードフェニル、4 ーヨードフェニル、3、4ージクロロフェニル、2、6 ージクロロフェニル、2,3ージクロロフェニル、2, 4-ジクロロフェニル、3,4-ジフルオロフェニル、 3,5-ジブロモフェニル、3,4,5-トリクロロフ ェニル基等のフェニル環上に置換基としてハロゲン原子 を1~3個有するフェニル基を例示できる。

【0099】フェニル環上にハロゲン原子を有すること のあるフェニル基としては、例えばフェニル、2-クロ ロフェニル、3-クロロフェニル、4-クロロフェニ ル、2-フルオロフェニル、3-フルオロフェニル、4 ーフルオロフェニル、2ーブロモフェニル、3ーブロモ フェニル、4ープロモフェニル、2ーヨードフェニル、 3-ヨードフェニル、4-ヨードフェニル、3,4-ジ クロロフェニル、3,5-ジクロロフェニル、2,6-ジクロロフェニル、2,3-ジクロロフェニル、2,4 ージクロロフェニル、3,4ージフルオロフェニル、 3,5-ジブロモフェニル、3,4,5-トリクロロフ ェニル基等のフェニル環上に置換基としてハロゲン原子 を1~3個有することのあるフェニル基を例示できる。 【0100】ハロゲン原子としては、例えば弗素原子、

塩素原子、臭素原子及び沃素原子が挙げられる。

【0101】低級アルコキシカルボニル基としては、例 えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポ キシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル、tert-ブトキシカルボニル、ペンチルオキシカルボニル、ペキシルオキシカルボニル基等の炭素数 $1\sim6$ の直鎖又は分枝鎖状アルコキシカルボニル基を例示できる。

【0102】フェニル環上に置換基としてカルボキシ 基、低級アルコキシカルボニル基及び置換基として低級 アルキル基を有することのあるアミノカルボニル基なる 群より選ばれる基を有することのあるフェニル低級アル コキシ基としては、例えばベンジルオキシ、2-フェニ ルエトキシ、1-フェニルエトキシ、3-フェニルプロ ポキシ、4-フェニルブトキシ、5-フェニルペンチル オキシ、6-フェニルヘキシルオキシ、1,1-ジメチ ルー2ーフェニルエトキシ、2ーメチルー3ーフェニル プロポキシ、4-イソプロピルアミノカルボニルベンジ ルオキシ、3-アミノカルボニルベンジルオキシ、2-ジメチルアミノカルボニルベンジルオキシ、2-(4-ブチルアミノカルボニルフェニル) エトキシ、3-(3 ーペンチルアミノカルボニルフェニル)プロポキシ、4 (2-ヘキシルアミノカルボニルフェニル)ブトキ シ、5-[4-(N-メチル-N-エチルアミノカルボ ニル)フェニル]ペンチルオキシ、6-〔3-(N-エ チル-N-ヘキシルアミノカルボニル)フェニル]へキ シルオキシ、3,4-ビス(メチルアミノ)カルボニル ベンジルオキシ、3、4、5-トリ(イソプロピルアミ ノ) ベンジルオキシ、3-カルボキシベンジルオキシ、 4-カルボキシベンジルオキシ、2-カルボキシベンジ ルオキシ、4-メトキシカルボニルベンジルオキシ、3 ーエトキシカルボニルベンジルオキシ、2ープロポキシ カルボニルベンジルオキシ基等のアルコキシ部分の炭素 数が1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基であり、フ ェニル環上に置換基としてカルボキシ基、炭素数1~6 の直鎖又は分枝鎖状アルコキシカルボニル基及び置換基 として炭素数1~6のアルキル基を1~2個有すること のあるアミノカルボニル基なる群より選ばれる基を1~ 3個有することのあるフェニルアルコキシ基を例示でき

【0103】低級アルキル基を有することのあるアミノカルボニル基としては、例えば、アミノカルボニル、メチルアミノカルボニル、プロピルアミノカルボニル、プロピルアミノカルボニル、イソプロピルアミノカルボニル、ブチルアミノカルボニル、セertーブチルアミノカルボニル、ペンチルアミノカルボニル、ヘキシルアミノカルボニル、ジメチルアミノカルボニル、ジブチルアミノカルボニル、ジプロピルアミノカルボニル、ジブチルアミノカルボニル、ジーメチルーNーエチルアミノカルボニル、NーメチルーNープロピルアミノカルボニル、NーメチルーNープロピルアミノカルボニル、NーメチルーNーブチルアミノカルボニル、NーメチルーNーブチルアミノカルボニル、NーメチルーNーブチルアミノカルボニル、NーメチルーNーベキシルアミノカルボニル、NーメチルーNーベキシルアミノカルボニル基等の置換基

として炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基を1 ~2個有することのあるアミノカルボニル基を例示できる。

【0104】カルボキシ低級アルコキシ基としては、例えばカルボキシメトキシ、2ーカルボキシエトキシ、1ーカルボキシエトキシ、3ーカルボキシプロボキシ、4ーカルボキシブトキシ、5ーカルボキシペンチルオキシ、6ーカルボキシへキシルオキシ、1,1ージメチルー2ーカルボキシエトキシ、2ーメチルー3ーカルボキシプロボキシ基等のアルコキシ部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基であるカルボキシアルコキシ基を挙げることができる。

【0105】低級アルコキシカルボニル低級アルコキシ基としては、例えばメトキシカルボニルメトキシ、3-メトキシカルボニルプロポキシ、エトキシカルボニルメトキシ、3-エトキシカルボニルプロポキシ、4-エトキシカルボニルブトキシ、5-メトキシカルボニルペンチルオキシ、5-イソプロポキシカルボニルペンチルオキシ、6-プロポキシカルボニルへキシルオキシ、1,1-ジメチルー2-ブトキシカルボニルエトキシ、2-メチルー3ーセert-ブトキシカルボニルプロポキシカルボニルエトキシ、2-ペンチルオキシカルボニルエトキシ、ヘキシルオキシカルボニルストキシ素等のアルコキシ基であるアルコキシカルボニルアルコキシ基を挙げることができる。

【0106】低級アルキレン基としては、例えばメチレン、エチレン、トリメチレン、2ーメチルトリメチレン、2,2ージメチルトリメチレン、1ーメチルトリメチレン、メチルメチレン、エチルメチレン、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレン基等の炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキレン基を例示できる。

【0107】置換基として低級アルキル基を有すること のあるアミノカルボニル低級アルキル基としては、アミ ノカルボニルメチル、2-アミノカルボニルエチル、1 ーアミノカルボニルエチル、3ーアミノカルボニルプロ ピル、4-アミノカルボニルブチル、5-アミノカルボ ニルペンチル、6-アミノカルボニルヘキシル、1,1 ージメチルー2ーアミノカルボニルエチル、2ーメチル -3-アミノカルボニルプロピル、メチルアミノカルボ ニルメチル、1-エチルアミノカルボニルエチル、2-プロピルアミノカルボニルエチル、イソプロピルアミノ カルボニルメチル、3-イソプロピルアミノカルボニル プロピル、4ーブチルアミノカルボニルブチル、5ーペ ンチルアミノカルボニルペンチル、6-ヘキシルアミノ カルボニルヘキシル、ジメチルアミノカルボニルメチ ル、(N-エチル-N-プロピルアミノ)カルボニルメ チル、2-(N-メチル-N-ヘキシルアミノ)カルボ ニルエチル基等の置換基として炭素数1~6の直鎖又は 分枝鎖状アルキル基を1~2個有することのあるアミノ

カルボキシ基を有する炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状 アルキル基を例示できる。

【0108】ピリジル低級アルキル基としては、例えば (4-ピリジル)メチル、1-(3-ピリジル)エチル、2-(2-ピリジル)エチル、3-(2-ピリジル)プロピル、4-(3-ピリジル)ブチル、5-(4-ピリジル)ペンチル、6-(2-ピリジル)ヘキシル、1, 1-ジメチル-2-(3-ピリジル)エチル、2-メチル-3-(4-ピリジル)プロピル基等のアルキル部分が炭素数 $1\sim$ 6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基であるピリジルアルキル基を挙げることができる。

【0109】R¹¹及びR¹²が結合する窒素原子と共に、 窒素原子もしくは酸素原子を介し又は介することなく互 いに結合して形成する5~7員の飽和の複素環基として は、例えばピロリジニル、ピペリジニル、ピペラジニ ル、モルホリノ、ホモピペラジニル基等を例示できる。

【0110】低級アルキル基が置換した上記複素環基としては、例えば4-メチルピペラジニル、3,4-ジメチルピペラジニル、2-プロピルピロリジニル、3-エチルピロリジニル、2-プロピルピロリジニル、3,4,5-トリメチルピペリジニル、4-ブチルピペリジニル、3-ペンチルモルホリノ、4-ヘキシルピペラジニル、4-メチルホモピペラジニル基等の炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基を1~3個置換した上記複素環基を例示できる。

【0111】低級アルキニル基としては、例えばエチニル、2-プロピニル、2-ブチニル、3-ブチニル、1-メチル-2-プロピニル、2-ペンチニル、2-ヘキシニル基等の炭素数2~6の直鎖又は分枝鎖状アルキニル基を例示できる。

【0112】フェニル低級アルキル基としては、例えばベンジル、2-フェニルエチル、1-フェニルエチル、3-フェニルプロピル、4-フェニルブチル、5-フェニルペンチル、6-フェニルへキシル、1,1-ジメチル-2-フェニルエチル、2-メチル-3-フェニルプロピル基等のアルキル部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基であるフェニルアルキル基を挙げることができる。

【0113】低級アルコキシ基としては、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、 tert-ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ基等の炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基を例示できる。

【0114】フェニル低級アルコキシ基としては、例えばベンジルオキシ、2-フェニルエトキシ、1-フェニルエトキシ、3-フェニルプロポキシ、4-フェニルブトキシ、5-フェニルペンチルオキシ、6-フェニルへキシルオキシ、1,1-ジメチル-2-フェニルエトキシ、2-メチル-3-フェニルプロポキシ基等のアルコキシ部分の炭素数が1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基であるフェニルアルコキシ基を例示できる。

【0115】ハロゲン置換低級アルキル基としては、トリフルオロメチル、トリクロロメチル、クロロメチル、ブロモメチル、フルオロメチル、3ードメチル、ジフルオロメチル、ジブロモメチル、2-クロロエチル、2,2-トリフルオロエチル、2,2-トリクロロエチル、3-クロロプロピル、2,3-ジクロロプロピル、4,4,4-トリクロロブチル、4-フルオロブチル、5-クロロペンチル、3-クロロー2-メチルプロピル、5-ブロモヘキシル、5,6-ジクロロヘキシル基等の置換基としてハロゲン原子を1~3個有する炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基を例示できる。

【0116】置換基として低級アルキル基を有することのあるアミノ基としては、例えばアミノ、メチルアミノ、エチルアミノ、プロピルアミノ、イソプロピルアミノ、ブチルアミノ、はertーブチルアミノ、ベンチルアミノ、ジオチルアミノ、ジエチルアミノ、ジアロピルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジアロピルアミノ、ジブチルアミノ、ジベンチルアミノ、ジへキシルアミノ、Nーエチルアミノ、NーエチルーNープロピルアミノ、NーメチルーNーブチルアミノ、NーメチルーNーベキシルアミノ基等の置換基として炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基を1~2個有することのあるアミノ基を例示できる。

【0117】置換基として低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルキル基としては、アミノメチル、2ーアミノエチル、1ーアミノエチル、3ーアミノプロピル、4ーアミノブチル、5ーアミノスチル、2ーメチルー3ーアミノブロピル、メチルアミノメチル、1ーエチルアミノアロピル、メチルアミノメチル、3ーイソプロピルアミノアロピル、4ーブチルアミノエチル、3ーイソプロピルアミノプロピル、4ーブチルアミノブチル、5ーペンチルアミノペンチル、6ーペキシルアミノヘキシル、ジメチルアミノメチル、(Nーエチルアミノヘキシル、ジメチルアミノメチル、(Nーエチルアミノヘキシル、ジメチルアミノメチル、(NーエチルーNープロピルアミノ)メチル、2ー(NーメチルーNーペキシルアミノ)エチル基等の置換基として炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基を1~2個有することのあるアミノ基を有する炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基を例示できる。

【0118】フタルイミド低級アルキル基としては、例えばフタルイミドメチル、2-フタルイミドエチル、1-フタルイミドエチル、4-フタルイミドブチル、5-フタルイミドペンチル、6-フタルイミドへキシル、1,1-ジメチル-2-フタルイミドエチル、2-メチル-3-フタルイミドプロピル基等のアルキル部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基であるフタルイミドアルキル基を例示できる

【0119】テトラヒドロピラニルオキシ低級アルキル基としては、例えば(2-テトラヒドロピラニル)オキシメチル、2-(2-テトラヒドロピラニル)オキシエ

チル、1-(4-テトラヒドロピラニル)オキシエチル、3-(2-テトラヒドロピラニル)オキシプロピル、4-(3-テトラヒドロピラニル)オキシブチル、5-(4-テトラヒドロピラニル)オキシペンチル、6-(2-テトラヒドロピラニル)オキシペキシル、1,1-ジメチル-2-(3-テトラヒドロピラニル)オキシエチル、2-メチルー3-(4-テトラヒドロピラニル)オキシエチル、2-メチルー3-(4-テトラヒドロピラニル)オキシプロピル基等のアルキル部分の炭素数が1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基であるテトラヒドロピラニルオキシアルキル基を挙げることができる。

【0120】低級アルカノイルオキシ低級アルキル基としては、例えばアセチルオキシメチル、2ープロピオニルオキシエチル、1ーブチリルオキシエチル、3ーアセチルオキシプロピル、4ーアセチルオキシブチル、4ーイソブチリルオキシブチル、5ーペンタノイルオキシペンチル、6ーアセチルオキシへキシル、6ーtertーブチルカルボニルオキシへキシル、1,1ージメチルー2ーへキサノイルオキシエチル、2ーメチルー3ーアセチルオキシプロピル基等の炭素数2~6の直鎖又は分枝鎖状アルカノイルオキシ基置換炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基を例示できる。

【0121】水酸基置換低級アルキル基としては、例えばヒドロキシメチル、2ーヒドロキシエチル、1ーヒドロキシエチル、3ーヒドロキシプロピル、2,3ージヒドロキシエチル、4ーヒドロキシブチル、3,4ージヒドロキシブチル、1,1ージメチルー2ーヒドロキシエチル、5ーヒドロキシペンチル、6ーヒドロキシへキシル、2ーメチルー3ーヒドロキシプロピル、2,3,4ートリヒドロキシブチル基等の置換基として水酸基を1~3個有する炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基を例示できる。

【0122】低級アルコキシカルボニル低級アルキル基としては、例えばメトキシカルボニルメチル、3ーメトキシカルボニルプロピル、エトキシカルボニルメチル、3ーエトキシカルボニルプロピル、4ーエトキシカルボニルブチル、5ーイソプロポキシカルボニルペンチル、6ープロポキシカルボニルへキシル、1,1ージメチルー2ーブトキシカルボニルへキシル、2ーメチルー3ーセertーブトキシカルボニルプロピル、2ーペンチルオキシカルボニルエチル、ヘキシルオキシカルボニルメチル基等のアルコキシ部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基であり、アルキル部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基を挙げることができる。

【0123】低級アルコキシ低級アルキル基としては、例えばメトキシメチル、2-メトキシエチル、3-メトキシプロピル、エトキシメチル、3-エトキシプロピル、4-エトキシブチル、5-イソプロポキシペンチル、6-プロポキシヘキシル、1,1-ジメチル-2-ブトキシエチル、2-メチル-3-tert-ブトキシ

プロピル、2-ペンチルオキシエチル、ヘキシルオキシメチル基等のアルコキシ部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基であり、アルキル部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基であるアルコキシアルキル基を挙げることができる。

【0124】カルボキシ低級アルキル基としては、例えばカルボキシメチル、2ーカルボキシエチル、1ーカルボキシエチル、3ーカルボキシプロピル、4ーカルボキシブチル、5ーカルボキシペンチル、6ーカルボキシへキシル、1,1ージメチルー2ーカルボキシエチル、2ーメチルー3ーカルボキシプロピル基等のアルキル部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基であるカルボキシアルキル基を挙げることができる。

【0125】シアノ低級アルキル基としては、例えばシアノメチル、2ーシアノエチル、1ーシアノエチル、3ーシアノプロピル、4ーシアノブチル、5ーシアノペンチル、6ーシアノヘキシル、1,1ージメチルー2ーシアノエチル、2ーメチルー3ーシアノプロピル基等のアルキル部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基であるシアノアルキル基を挙げることができる。

【0126】テトラヒドロイソキノリル環上に置換基と して低級アルキル基を有することのあるテトラヒドロイ ソキノリル基としては、例えば1,2,3,4-テトラ ヒドロイソキノリル、2-メチル-1,2,3,4-テ トラヒドロイソキノリル、1-エチル-1,2,3,4 ーテトラヒドロイソキノリル、3ープロピルー1,2, 2,3,4-テトラヒドロイソキノリル、5-ペンチル -1, 2, 3, 4-rキシルー1,2,3,4ーテトラヒドロイソキノリル、 7-メチル-1, 2, 3, 4-テトラヒドロイソキノリル、8 - プロピル - 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロイソキノリル、2-エチル-1,2,3,4-テトラヒドロ イソキノリル、2,6-ジメチル-1,2,3,4-テ トラヒドロイソキノリル、1,2,4-トリメチルー 1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリル等のテトラ ヒドロイソキノリル環上に炭素数1~6の直鎖又は分枝 鎖状アルキル基を1~3個有することのあるテトラヒド ロイソキノリル基を挙げることができる。

【0127】フリル低級アルキル基としては、例えば (2-フリル)メチル、2-(3-フリル)エチル、1-(2-フリル)エチル、3-(3-フリル)プロピル、4-(2-フリル)ブチル、5-(3-フリル)ペンチル、6-(2-フリル)ペキシル、1,1-ジメチル-2-(3-フリル)エチル、2-メチル-3-(2-フリル)プロピル基等のアルキル部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基であるフリルアルキル基を例示できる。

【0128】低級アルカノイル基としては、例えばホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリ

ル、ペンタノイル、tert-ブチルカルボニル、ヘキサノイル基等の炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルカノイル基が挙げられる。

【0129】 【化36】



【0130】で表される複素環基としては、例えばフリル、チエニル、ピロリル、2Hーピロリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、イミダゾリル、ピラゾリル、2Hーピラニル、ピリジル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジニル、2ーピロリニル、2ーイミダゾリニル基等を例示できる。

【0131】基 【0132】 【化37】



【0133】で表される複素環基としては、例えば5, 6, 7, 8-r+5+r-4H-7+(3, 2-b)アゼピニル、2、3、4、5ーテトラヒドロー1Hーピ リド(2, 3-b)アゼピニル、1, 4, 5, 6, 7,8-ヘキサヒドロピロロ〔3,2-b〕アゼピニル、 2, 3, 4, 5-r-b〕アゼピニル、4, 5, 6, 7-テトラヒドロチエ ノ〔3,2-b〕ピリジル、4,5,6,7-テトラヒ ドロ-1H-ピロロ(3, 2-b)ピリジル、4, 5,6,7-テトラヒドロフロ〔3,2-b〕ピリジル、 5, 6-ジヒドロ-4H-チエノ〔3, 2-b〕ピロリ ル、5,6-ジヒドロ-4H-7ロ〔3,2-b〕ピロ リル、1,2,3,4-テトラヒドロピロロ〔3,2b] ピロリル、4,5,6,7,8,9-ヘキサヒドロ チエノ(3, 2-b)アゾシニル、4, 5, 6, 7,ゾシニル、4,5,6,7,8,9-ヘキサヒドロフロ [3, 2-b] アゾシニル、1, 2, 3, 4-テトラヒ ドロ〔1,8〕 ナフチリジニル、1,2,3,4-テト ラヒドロ〔1,5〕ナフチリジニル、2,3-ジヒドロ -1H-ピロロ〔2,3-b〕ピリジル、2,3-ジヒ ドロー1H-ピロロ〔3, 2-b〕ピリジル、5, 6, アゾシニル、1,2,3,4-テトラヒドロチエノ 〔2, 3-b〕ピラジニル、5, 6, 7, 8-テトラヒ ドロー4Hーチエノ〔2,3-b〕〔1,4〕ジアゼピ 〔2, 3-b〕〔1, 4〕ジアゾシニル、5, 6, 7,

8-FF=14〕オキサゾシニル、2,3-ジヒドロ-1H-チエノ (2, 3-b)イミダゾリル、4, 5-ジヒドロ-1H トラヒドロチエノ〔3,2-b〕アゾシニル、1,2-ジヒドロ[1,8]ナフチリジニル、1,2-ジヒドロ [1, 5] ナフチリジニル、1H-チエノ[2, 3b] イミダゾリル、4,5-ジヒドロチエノ〔3,2b] ピリジル、4,5-ジヒドロフロ〔3,2-b〕 ピ リジル、4Hーチエノ〔3,2-b〕ピロリル、4H-フロ〔3, 2-b〕 ピロリル、4, 5, 6, 7-テトラ ヒドロー1H-ピロロ(3,2-b)アゾシニル、4, 5, 6, 7-テトラヒドロフロ[3, 2-b] アゾシニ ル、1H-ピロロ〔2,3-b〕ピリジル、1H-ピロ ロ(3, 2-b) ピロリル、1H-ピロロ(3, 2b〕ピリジル、5,6-ジヒドロ-4H-チエノ〔2, 3-b〕 [1, 4] ジアゼピニル、5, 6, 7, 8-デ トラヒドロ[2,3-b]アゾシニル、1,2-ジヒド ロチエノ〔2,3-b〕ピラジニル、4,5,6,7-テトラヒドロチエノ[2,3-b][1,4]ジアゾシ ニル基等を例示できる。

【0134】フェニル環上に置換基としてハロゲン原 子、低級アルキル基及び基NR31R32(R31及びR 32は、同一又は異なって水素原子、低級アルキル基、低 級アルコキシカルボニル基又はフェニル低級アルコキシ カルボニル基を示す。またR31及びR32は、これらが結 合する窒素原子と共に窒素原子もしくは酸素原子を介し 又は介することなく5又は6員の飽和複素環を形成して もよい。該複素環上には、置換基として低級アルキル基 が置換していてもよい。) なる群より選ばれた基1~3 個を有することのあるフェニル基としては、例えばフェ ニル、2-(1-ピロリジニル)フェニル、3-(1-ピロリジニル)フェニル、4-(4-メチル-1-ピペ ラジニル)フェニル、3-(1-ピペリジニル)フェニ ル、2-モルホリノフェニル、4-(1-ピロリジニ ル) フェニル、2-アミノフェニル、3-アミノフェニ ル、4-アミノフェニル、4-メチルアミノフェニル、 4-エチルアミノフェニル、2,4-ジアミノフェニ ル、4-プロピルアミノフェニル、3,4-ジプロピル アミノフェニル、3-アミノ-4-ブチルアミノフェニ ル、3,4,5-トリアミノフェニル、2-クロロフェ ニル、3-クロロフェニル、4-クロロフェニル、2-フルオロフェニル、3-フルオロフェニル、4-フルオ ロフェニル、2ーブロモフェニル、3ーブロモフェニ ル、4-ブロモフェニル、2-ヨードフェニル、3-ヨ ードフェニル、4-ヨードフェニル、3, 4-ジクロロ フェニル、3,5-ジクロロフェニル、2,6-ジクロ ロフェニル、2,3-ジクロロフェニル、2,4-ジク ロロフェニル、3,4-ジフルオロフェニル、3,5-ジブロモフェニル、3,4,5-トリクロロフェニル、

2-メトキシー3-クロロフェニル、2-メチルフェニ ル、3-メチルフェニル、4-メチルフェニル、2-エ チルフェニル、3-エチルフェニル、4-エチルフェニ ル、4-イソプロピルフェニル、3-ブチルフェニル、 4-ペンチルフェニル、4-ヘキシルフェニル、3,4 -ジメチルフェニル、3,4-ジエチルフェニル、2, 4-ジメチルフェニル、2,5-ジメチルフェニル、 2,6-ジメチルフェニル、3,4,5-トリメチルフ ェニル、2-クロロー4-(1-ピロリジニル)フェニ ル、3-アミノー4-メチルー5-ヨードフェニル、2 ークロロー4ーアミノフェニル、2ークロロー4ープロ ピルアミノフェニル、3,4-ジアミノ-5-ブロモフ ェニル、3,5ージョードー4ー(1ーピロリジニル) フェニル、2ークロロー4ー(NープロピルーNーte rtーブトキシカルボニルアミノ) フェニル、2-クロ ロー4-(N-プロピル-N-ベンジルオキシカルボニ ルアミノ)フェニル基等のフェニル環上に置換基として ハロゲン原子、炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキ ル基及び基NR31R32(R31及びR32は、同一又は異な って水素原子、炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキ ル基、アルコキシ部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖 状アルコキシ基であるアルコキシカルボニル基又はアル コキシ部分が炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキ シ基であるフェニルアルコキシカルボニル基を示す。ま たR31及びR32は、これらが結合する窒素原子と共に窒 素原子もしくは酸素原子を介し又は介することなく5又 は6員の飽和複素環を形成してもよい。該複素環上に は、置換基として炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アル キル基が置換していてもよい。) なる群より選ばれた基 を1~3個有することのあるフェニル基を例示できる。 【0135】R31及びR32が、これらが結合する窒素原 子と共に窒素原子もしくは酸素原子を介し又は介するこ

となく結合して形成する5~6員の飽和複素環基としては、例えばピロリジニル、ピペリジニル、ピペラジニル、モルホリノ基等を例示できる。 【0136】低級アルキル基が置換した上記複素環基としては、例えば4-メチルピペラジニル、3,4ージメチルピペラジニル、2-プロ

ピルピロリジニル、3,4,5-トリメチルピペリジニル、4-ブチルピペリジニル、3-ペンチルモルホリノ、4-ヘキシルピペラジニル基等の炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル基が1~3個置換した上記複素環基を例示できる。

【0137】フェニル低級アルコキシカルボニル基としては、例えばベンジルオキシカルボニル、2-フェニルエトキシカルボニル、1-フェニルエトキシカルボニル、3-フェニルプロポキシカルボニル、4-フェニルブトキシカルボニル、5-フェニルペンチルオキシカルボニル、6-フェニルヘキシルオキシカルボニル、1,1-ジメチル-2-フェニルエトキシカルボニル、2-

メチルー3ーフェニルプロポキシカルボニル基等のアルコキシ部分の炭索数が1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基であるフェニルアルコキシカルボニル基を挙げることができる。

【0138】シクロアルキル基としては、例えばシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロへキシル、シクロへプチル、シクロオクチル基等の炭素数3~8のシクロアルキル基を挙げることができる。

【0139】置換基として水酸基を有することのある低 級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ 基としては、例えばアミノメトキシ、2-アミノエトキ シ、1-アミノエトキシ、3-アミノプロポキシ、4-アミノブトキシ、5-アミノペンチルオキシ、6-アミ ノヘキシルオキシ、1,1-ジメチル-2-アミノエト キシ、2-メチル-3-アミノプロポキシ、メチルアミ ノメトキシ、1-エチルアミノエトキシ、2-プロピル アミノエトキシ、3-イソプロピルアミノプロポキシ、 3-エチルアミノプロポキシ、4-ブチルアミノブトキ シ、5-ペンチルアミノペンチルオキシ、6-ヘキシル アミノヘキシルオキシ、ジメチルアミノメトキシ、(N ーメチルーNープロピルアミノ)メトキシ、2-(N-メチルーNーヘキシルアミノ) エトキシ、3ー {(2-ヒドロキシエチル) アミノ} プロポキシ、3-{N-(2-ヒドロキシエチル)-N-(2-ヒドロキシエチ ル) アミノ \ プロポキシ、(N-ヒドロキシメチル-N -エチルアミノ)メトキシ基等の置換基として水酸基を 1~3個有することのある炭素数1~6の直鎖又は分枝 鎖状アルキル基を1~2個有することのあるアミノ基を 有する炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基を 挙げることができる。

【0140】フェニル環上に置換基として低級アルキル 基及び置換基として水酸基を有することのある低級アル キル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基なる 群より選ばれた基を有することのあるベンゾイルアミノ 置換フェニル基としては、例えば、4-ベンゾイルアミ ノフェニル、4-(2-メチルベンゾイルアミノ)フェ ニル、3-(3-メチルベンゾイルアミノ)フェニル、 2-(4-メチルベンゾイルアミノ) フェニル、<math>4-(2-エチルベンゾイルアミノ)フェニル、3-(3-エチルベンゾイルアミノ)フェニル、2-(4-エチル ベンゾイルアミノ) フェニル、4-(4-イソプロピル ベンゾイルアミノ) フェニル、2-(3-ブチルベンゾ イルアミノ) フェニル、3-(4-ペンチルベンゾイル アミノ) フェニル、4-(4-ヘキシルベンゾイルアミ ノ)フェニル、4-(3,4-ジメチルベンゾイルアミ ノ)フェニル、4-(3,4,5-トリメチルベンゾイ ルアミノ) フェニル、4-〔4-(5-ペンチルアミノ ペンチルオキシ) ベンゾイルアミノ] フェニル、4-〔2-(3-イソプロピルアミノプロポキシ)ベンゾイ ルアミノ〕フェニル、3-[2-(4-イソプロピルア

ミノブトキシ) ベンゾイルアミノ] フェニル、2-〔2 - (3-エチルアミノプロポキシ)ベンゾイルアミノ〕 フェニル、4-[3-(メチルアミノメトキシ)ベンゾ イルアミノ〕フェニル、4-〔2-メチル-4-(3-イソプロピルアミノプロポキシ) ベンゾイルアミノ〕フ ェニル、 $4-[2-{3-[N-(2-t)]$ ロキシエチ (ν) -N-(2-E) にはいる。 (2-E) にはいる。 (2-Eシ ベンゾイルアミノ フェニル、4- {2-[6-(N-ヒドロキシメチル-N-イソプロピルアミノ)へ キシルオキシ〕ベンゾイルアミノ} フェニル、3-〔2 - (3-アミノプロポキシ)ベンゾイルアミノ]フェニ ノ〕プロポキシ〉ベンゾイルアミノ〕フェニル基等のフ ェニル環上に置換基として炭素数1~6の直鎖又は分枝 鎖状アルキル基及び置換基として水酸基を1~3個有す ることのある炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルキル 基を1~2個有することのあるアミノ基を有する炭素数 1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基なる群より選ば れた基を1~3個有することのあるベンゾイルアミノ基 を有するフェニル基を例示できる。

【0141】フェニル環上に置換基として低級アルキル基及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるでミノ低級アルコキシ基なる群より選ばれた基を有するベンゾイルアミノ置換フェニル基としては、例えば、4-(2-メチルベンゾイルアミノ)フェニル、3-(3-メチルベンゾイルアミノ)フェニル、4-(2-エチルベンゾイルアミノ)フェニル、3-(3-エチルベンゾイルアミノ)フェニル、2-(4-エチルベンゾイルアミノ)フェニル、4-(4-イソプロピルベンゾイルアミノ)フェニル、2-(3-ブチルベンゾイルアミノ)フェニル、3-(4-ペンチルベ

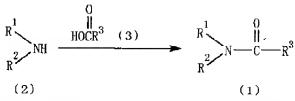
ンゾイルアミノ) フェニル、4-(4-ヘキシルベンゾ イルアミノ) フェニル、4-(3,4,5-トリメチル ベンゾイルアミノ) フェニル、4-〔4-(5-ペンチ ルアミノペンチルオキシ) ベンゾイルアミノ〕フェニ ν 、4-[2-(3-4)]プロピルアミノプロポキシ) ベンゾイルアミノ〕フェニル、3-[2-(4-イソプ ロピルアミノブトキシ) ベンゾイルアミノ] フェニル、 2-〔2-(3-エチルアミノプロポキシ)ベンゾイル アミノ〕フェニル、4-〔3-(メチルアミノメトキ シ) ベンゾイルアミノ〕フェニル、4-〔2-メチルー 4-(3-イソプロピルアミノプロポキシ)ベンゾイル アミノ) フェニル、4-(2-{3-(N-(2-ヒド ロキシエチル) -N-(2-ヒドロキシエチル) アミ ノ〕プロポキシトベンゾイルアミノ〕フェニル、4ー {2-[6-(N-ヒドロキシメチル-N-イソプロピ ルアミノ) ヘキシルオキシ] ベンゾイルアミノ} フェニ ル、3-[2-(3-アミノプロポキシ) ベンゾイルア ミノ〕フェニル、4-〔2-{3-〔(2-ヒドロキシ エチル) アミノ] プロポキシ トベンゾイルアミノ] フェ ニル基等のフェニル環上に置換基として炭素数1~6の 直鎖又は分枝鎖状アルキル基及び置換基として水酸基を 1~3個有することのある炭素数1~6の直鎖又は分枝 鎖状アルキル基を1~2個有することのあるアミノ基を 有する炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基な る群より選ばれた基を1~3個有するベンゾイルアミノ 基を有するフェニル基を例示できる。

【0142】本発明の化合物は、種々の方法により製造することができる。

[0143]

【化38】

反応式一1



【0144】〔式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は前記に同じ。〕

反応式-1で示される方法は、一般式(2)のアミンと一般式(3)のカルボン酸とを、通常のアミド結合生成反応にて反応させる方法である。酸アミド結合生成反応には公知のアミド結合生成反応の条件を容易に適用できる。例えば(イ)混合酸無水物法、即ちカルボン酸(3)にアルキルハロ炭酸エステルを反応させて混合酸無水物とし、これにアミン(2)を反応させる方法、(ロ)活性エステル法、即ちカルボン酸(3)をp-二

トロフェニルエステル、N-ヒドロキシコハク酸イミド

エステル、1-ヒドロキシベンゾトリアゾールエステル 等の活性エステルとし、これにアミン(2)を反応させる方法、(ハ)カルボジイミド法、即ちカルボン酸 (3)にアミン(2)をジシクロヘキシルカルボジイミド、カルボニルジイミダゾール等の活性化剤の存在下に 縮合反応させる方法 (こ)その他の方法 例えばカル

ド、カルボニルジイミダゾール等の活性化剤の存在下に 縮合反応させる方法、(ニ)その他の方法、例えばカル ボン酸(3)を無水酢酸等の脱水剤によりカルボン酸無 水物とし、これにアミン(2)を反応させる方法、カル ボン酸(3)と低級アルコールとのエステルにアミン

- (2)を高圧高温下に反応させる方法、カルボン酸
- (3)の酸ハロゲン化物、即ちカルボン酸ハライドにア

ミン(2)を反応させる方法等を挙げることができる。 【0145】上記混合酸無水物法(イ)において用いら れる混合酸無水物は、通常のショッテンーバウマン反応 と同様の反応により得られ、これを通常単離することな くアミン(2)と反応させることにより一般式(1)の 本発明化合物が製造される。上記ショッテンーバウマン 反応は塩基性化合物の存在下に行われる。用いられる塩 基性化合物としては、ショッテンーバウマン反応に慣用 の化合物例えばトリエチルアミン、トリメチルアミン、 ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、ジメチルアニ リン、N-メチルモルホリン、1,5-ジアザビシクロ [4.3.0] $/ \hat{x} \sim -5$ (DBN), $1, 8 - \hat{y} \sim \hat{y}$ ビシクロ[5, 4, 0]ウンデセン-7(DBU)、 1, 4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DA BCO)等の有機塩基、炭酸カリウム、炭酸ナトリウ ム、炭酸水素カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩 基等が挙げられる。該反応は、通常-20~100℃程 度、好ましくは0~50℃程度において行われ、反応時 間は5分~10時間程度、好ましくは5分~2時間程度 である。得られた混合酸無水物とアミン(2)との反応 は通常-20~150℃程度、好ましくは10~50℃ 程度において行われ、反応時間は5分~10時間程度、 好ましくは5分~5時間程度である。混合酸無水物法は 一般に溶媒中で行われる。用いられる溶媒としては混合 酸無水物法に慣用の溶媒がいずれも使用可能であり、具 体的にはクロロホルム、ジクロロメタン、ジクロロエタ ン等のハロゲン化炭化水素類、ベンゼン、p-クロロベ ンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、ジ エチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒド ロフラン、ジメトキシエタン等のエーテル類、酢酸メチ ル、酢酸エチル等のエステル類、1-メチル-2-ピロ リジノン(NMP)、N, N-ジメチルホルムアミド、 ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、ヘキサメチル リン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒等又は之等 の混合溶媒等が挙げられる。混合酸無水物法において使 用されるアルキルハロ炭酸エステルとしては例えばクロ ロ蟻酸メチル、ブロモ蟻酸メチル、クロロ蟻酸エチル、 ブロモ蟻酸エチル、クロロ蟻酸イソブチル、ピバロイル クロリド等が挙げられる。該法におけるカルボン酸 (3)、アルキルハロ炭酸エステル及びアミン(2)の 使用割合は、通常等モルずつとするのがよいが、アミン

(2) に対してアルキルハロ炭酸エステル及びカルボン酸(3) はそれぞれ $1\sim1$. 5倍モル量程度の範囲内で使用することができる。

【0146】また前記その他の方法(二)の内、カルボ ン酸ハライドにアミン(2)を反応させる方法を採用す る場合、該反応は塩基性化合物の存在下に、適当な溶媒 中で行われる。用いられる塩基性化合物としては、公知 のものを広く使用でき、例えば上記ショッテンーバウマ ン反応に用いられる塩基性化合物の他に、例えば水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、水素化ナトリウム、水素 化カリウム等を例示できる。また用いられる溶媒として は、例えば上記混合酸無水物法に用いられる溶媒の他 に、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノー ル、3-メトキシ-1-ブタノール、エチルセロソル ブ、メチルセロソルブ等のアルコール類、ピリジン、ア セトン、水等を例示できる。アミン(2)とカルボン酸 ハライドとの使用割合としては、特に限定がなく広い範 囲内で適宜選択でき、通常前者に対して後者を少なくと も0.1モル量程度、好ましくは0.1モル~5倍モル 量程度用いるのがよい。該反応は通常-20~180℃ 程度、好ましくは0~150℃程度にて行われ、一般に 5分~30時間程度で反応は完結する。

【0147】更に上記反応式-1に示すアミド結合生成反応は、カルボン酸(3)とアミン(2)とを、フェニルホスフィン-2、2´ージチオジピリジン、ジフェニルホスフィニルクロリド、フェニルーN-フェニルホスホラミドクロリデート、ジエチルクロロホスフェート、シアノリン酸ジエチル、ジフェニルリン酸アジド、ビス(2-オキソー3-オキサゾリジニル)ホスフィニッククロリド等のリン化合物の縮合剤の存在下に反応させる方法によっても実施できる。

【0148】該反応は、上記カルボン酸ハライドにアミン(2)を反応させる方法で用いられる溶媒及び塩基性化合物の存在下に、通常-20~150℃程度、好ましくは0~100℃程度付近にて行われ、一般に5分~30時間程度にて反応は終了する。縮合剤及びカルボン酸(3)の使用量はアミン(2)に対して夫々少なくとも0.1モル量程度、好ましくは0.1モル~2倍モル量程度使用するのがよい。

【0149】 【化39】

【0150】〔式中、 R^3 は前記に同じ。Xはハロゲン原子を示す。 R^2 aは、 R^1 と R^2 とが結合する窒素原子と共に基

[0151]

【化40】

【0152】を形成する以外の R^2 を示す。 R^{13} 及び R^{14} は、同一又は異なって水素原子又は低級アルキル基を示す。 R^{14} は低級アルキル基又は低級アルケニル基を示す。〕

化合物(4)と化合物(5)との反応は、一般に適当な不活性溶媒中、塩基性化合物の存在下又は非存在下にて行われる。用いられる不活性溶媒としては例えばベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、セertーブタノール等の低級アルコール類、酢酸、酢酸

反応式-3

エチル、アセトン、アセトニトリル、ピリジン、ジメチ ルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ヘキサメチル リン酸トリアミド又はこれらの混合溶媒等を挙げること ができる。また塩基性化合物としては例えば炭酸ナトリ ウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カ リウム等の炭酸塩、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム 等の金属水酸化物、水素化ナトリウム、カリウム、ナト リウム、ナトリウムアミド、ナトリウムメチラート、ナ トリウムエチラート等の金属アルコラート、ピリジン、 N-エチルジイソプロピルアミン、ジメチルアミノピリ ジン、トリエチルアミン、1,5-ジアザビシクロ [4.3.0] ノネン-5 (DBN)、1,8-ジアザ ビシクロ[5.4.0]ウンデセン-7(DBU)、 1,4-ジアザビシクロ〔2.2.2〕オクタン(DA BCO) 等の有機塩基等を挙げることができる。化合物 (4)と化合物(5)との使用割合としては、特に限定 がなく広い範囲で適宜選択すればよいが、前者に対して 後者を少なくとも等モル量程度、好ましくは等モル~1 ○倍モル量程度用いるのがよい。該反応は通常○~2○ 0℃程度、好ましくは0~170℃程度にて行われ、一 般に30分~75時間程度で反応は終了する。該反応系 内には沃化ナトリウム、沃化カリウム等のアルカリ金属 ハロゲン化合物、銅粉等を添加してもよい。

【0153】

【化41】

【0154】〔式中 R^1 、 R^2 、 R^{13} 、 R^{14} 及びXは前記に同じ。 R^{15} は、ハロゲン原子、低級アルキル基又は基 $NR^{31}R^{32}$ (R^{31} 及び R^{32} は前記に同じ)を示す。qは $0\sim2$ の整数を示す。 R^{17} は低級アルキル基を示す。 R^{18} は低級アルコキシカルボニル基又はフェニル低級アルコキシカルボニル基を示す。 R^{16} は水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基又はフェニル低級アルコキシカルボニル基を示す。〕

化合物(1a)と化合物(6)との反応は、無溶媒又は

適当な溶媒中、還元剤の存在下に行われる。ここで使用される溶媒としては例えば水、メタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類、アセトニトリル、ギ酸、酢酸、ジオキサン、ジエチルエーテル、ジグライム、テトラヒドロフラン等のエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、又は之等の混合溶媒を例示できる。還元剤としては例えばギ酸、ギ酸アンモニウム、ギ酸ナトリウム等の脂肪酸アルカリ金属塩、水素化硼素ナトリウム、水素化シアノ硼素

ナトリウム、水素化アルミニウムリチウム等の水素化還元剤、パラジウムー黒、パラジウムー炭素、酸化白金、白金黒、ラネーニッケル等の接触還元剤等を例示できる。

【0155】還元剤としてギ酸を使用する場合、反応温度は通常室温~200℃程度、好ましくは50~150℃程度付近が適当であり、反応は1~10時間程度にて終了する。ギ酸の使用量は化合物(1a)に対して大過剰量使用するのがよい。

【0156】また水素化還元剤を使用する場合、反応温度は通常-30~100℃程度、好ましくは0~70℃程度が適当であり、30分~12時間程度で反応は完結する。還元剤の使用量は、化合物(1a)に対して通常等モル~20倍モル量程度、好ましくは1~6倍モル量程度とするのがよい。特に還元剤として水素化アルミニウムリチウムを使用する場合、溶媒としてジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジグライム等のエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類を使用するのが好ましい。

【0157】更に接触還元剤を用いる場合は、通常常圧~20気圧程度、好ましくは常圧~10気圧程度の水素雰囲気中で、又はギ酸、ギ酸アンモニウム、シクロヘキセン、抱水ヒドラジン等の水素供与剤の存在下で、通常~30~100℃程度、好ましくは0~60℃程度の温度で反応を行うのがよく、通常1~12時間程度で反応

は終了する。接触還元剤の使用量としては化合物(1 a)に対して通常 $0.1 \sim 40$ 重量%、好ましくは $1 \sim 20$ 重量%程度とするのがよい。水素供与剤の使用量としては化合物(1 a)に対して通常大過剰量とするのがよい。

【0158】また化合物(6)の使用量としては化合物(1a)に対して通常少なくとも等モル量、好ましくは等モル〜大過剰量とするのがよい。

【0159】化合物(1a)と化合物(7)との反応は、前記反応式-2における化合物(4)と化合物(5)との反応と同様の反応条件下に行われる。

【0160】化合物(1a)と化合物(8)との反応は、前記反応式-1における化合物(2)と化合物(3)との反応と同様の反応条件下に行われる。

【0161】化合物(1c)のうち R^{18} が低級アルコキシカルボニル基である化合物を化合物(1a)に導く反応は、後記反応式-7における化合物(1i)を化合物(1j)に導く反応と同様の反応条件下に行われる。

【0162】化合物(1c)のうちR¹⁸がフェニル低級 アルコキシカルボニル基である化合物を化合物(1a) に導く反応は、後記反応式-15における(1)の還元 触媒を用いる反応と同様の反応条件下に行われる。

[0163]

【化42】

反応式-4

【0.1.6.4】〔式中、 R^1 、 R^2 、 $R^{1.5}$ 及びqは前記に同じ。 X^1 及び X^2 は、同一又は異なってハロゲン原子を示す。〕

化合物(1a)と化合物(9)との反応は、前記反応式 反応式 - 5 -2における化合物(4)と化合物(5)との反応と同様の反応条件下に行われる。

[0165]

【化43】

【0166】〔式中R¹及びR²は前記に同じ。R¹9は、フェニル環上に置換基として低級アルキル基及び置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基なる群より選ばれる基を有することのあるベンゾイル基を示す。〕

化合物 (1 f) と化合物 (1 0) との反応は、前記反応 式-1 における化合物 (2) と化合物 (3) との反応と 同様の反応条件下に行われる。

[0167]

【化44】

反応式一6

【0168】〔式中R¹、R²及びqは前記に同じ。R²¹はハロゲン置換低級アルコキシ基を示す。R²²は置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ基を示す。R²⁰は低級アルキル基又は置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基を示す。R²²aは置換基として水酸基を有することのある低級アルキル基を有することのあるアミノ低級アルコキシ基を示す。〕

ここでハロゲン置換低級アルコキシ基としては、例えば トリフルオロメトキシ、トリクロロメトキシ、クロロメ トキシ、ブロモメトキシ、フルオロメトキシ、ヨードメ トキシ、ジフルオロメトキシ、ジブロモメトキシ、2-

反応式-7

(1h) クロロエトキシ、2,2,2ートリフルオロエトキシ、2,2,2ートリクロロエトキシ、3ークロロプロボキシ、3ークロロプロボキシ、4,4,4ートリクロロブトキシ、4ーフルオロブトキシ、5ークロロペンチルオキシ、3ークロロー2ーメチルプロボキシ、6ーブロモヘキシルオキシ、5,6ージクロロヘキシルオキシ基等のハロゲン原子を1~3個有する炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖状アルコキシ基を例示できる。

【0169】化合物(11)と化合物(12)との反応は、前記反応式-2における化合物(4)と化合物(5)との反応と同様の反応条件下に行われる。

[0170]

【化45】

【0171】〔式中、 R^1 、 R^3 、 R^6 、 R^7 及び R^8 は前記に同じ。 R^{28} は低級アルコキシカルボニル基を示す。rは0又は1を示す。〕

化合物(1i)を化合物(1j)に導く反応は、適当な溶媒中又は無溶媒で、酸又は塩基性化合物の存在下に実施することができる。用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、酢酸、ギ酸等の脂肪酸類、之等の混合溶媒等を挙げることができる。酸としては例えば塩酸、硫酸、臭化水素酸等の鉱酸やギ酸、酢酸、芳香族スルホン酸等の有機酸等を挙げることができ、また塩基性化合物としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の金属炭酸塩や水酸化ナトリ

ウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化リチウム等の金属水酸化物等を挙げることができる。該反応は、通常室温~200℃程度、好ましくは室温~150℃程度にて好適に進行し、一般に10分~25時間程度で終了する。

【0172】化合物(1i)のエステル化反応は、例えば塩酸、硫酸等の鉱酸、チオニルクロリド、オキシ塩化リン、五塩化リン、三塩化リン等のハロゲン化剤の存在下、原料化合物をメタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類と、通常 $1\sim150$ で、好ましくは $50\sim100$ でにて、 $1\sim10$ 時間程度反応させることにより行われる。

【0173】化合物(1j)と化合物(13)との反応 は前記反応式-1における化合物(2)と化合物(3) との反応と同様な反応条件下に行われる。 [0174]

反応式-8

【化46】

【0175】〔式中、 R^1 、 R^3 、 R^6 、 R^{23} 、r、 A_1 、 R^{11} 及び R^{12} は前記に同じ。〕

化合物 (11) を化合物 (1m) に導く反応は、前記反応式 -7 における化合物 (1i) を化合物 (1j) に導く反応と同様な反応条件下に行われる。

【0176】化合物(1m)を化合物(11)に導く反応は、前記反応式-7における化合物(1j)を化合物

(1i)に導く反応と同様の反応条件下に行われる。 【0177】化合物(1m)と化合物(14)との反応は、前記反応式-1における化合物(2)と化合物(3)との反応と同様な反応条件下に行われる。

[0178]

【化47】

反応式一9

$$\begin{array}{c|c}
& R^{9} & R^{1} & 0 \\
& R^{10} & N-C-R^{3} \\
\hline
& (15) & R^{7} & R^{7} \\
& (R^{6})_{r} & CON & R^{7} \\
& (19) & R^{10}
\end{array}$$

【0179】〔式中、R¹、R³、R⁶、r、R⁷、A₁、R²³、R⁹及びR¹⁰は前記に同じ。〕

化合物 (1o) を化合物 (1p) に導く反応は、前記反応式 -7 における化合物 (1i) を化合物 (1j) に導く反応と同様の反応条件下に行われる。

【0180】化合物 (1p) を化合物 (1o) に導く反応は、前記反応式-7における化合物 (1j) を化合物

(1i) に導く反応と同様の反応条件下に行われる。 【0181】化合物(1p)と化合物(15)との反応

は、前記反応式-1における化合物(2)と化合物

(3)との反応と同様の反応条件下に行われる。

[0182]

【化48】

反応式-10

【0183】〔式中、 R^1 、 R^8 、 R^6 、 R^7 及びrは前記に同じ。 R^{24} はフタルイミド低級アルキル基を示す。〕 化合物(1r)を化合物(1s)に導く反応は、適当な溶媒中で化合物(1r)にヒドラジンを反応させるか又は加水分解することにより実施できる。ヒドラジンを反応させる際に使用される溶媒としては、水に加えて前記反応式-1における化合物(2)と化合物(3)との反応に用いられるものと同様のものをいずれも使用できる。該反応は通常室温-120℃程度、好ましくは $0\sim100$ ℃程度で行われ、-般に $0.5\sim5$ 時間程度にて終了する。ヒドラジンの使用量は化合物(1r)に対して少なくとも等モル量程度、好ましくは等モル-5倍モル量程度とするのがよい。

【0184】上記加水分解は、適当な溶媒中又は無溶媒で、酸又は塩基性化合物の存在下に実施することができる。用いられる溶媒としては例えば水、メタノール、エ

タノール、イソプロパノール等の低級アルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、酢酸、ギ酸等の脂肪酸類、之等の混合溶媒等を挙げることができる。酸としては例えば塩酸、硫酸、臭化水素酸等の鉱酸やギ酸、酢酸、芳香族スルホン酸等の有機酸等を挙げることができ、また塩基性化合物としては例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の金属炭酸塩や水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム等の金属水酸化物等を挙げることができる。該反応は通常室温~200℃程度、好ましくは室温~150℃程度にて好適に進行し、一般に10分~25時間程度で終了する。

【0185】 【化49】

【0186】〔式中R¹、R³、R6、r、R²、A、1、R³、R¹³、R¹⁴、R¹²及びXは前記に同じ。R³aは低級アルキル基、低級アルキニル基、フェニル低級アルキル基、フタルイミド低級アルキル基、フェニル低級アルキル基、フタルイミド低級アルキル基、低級アルカノイルオキシ低級アルキル基、水酸基置換低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル低級アルキル基、低級アルコキシ低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基、シアノ低級アルキル基、テトラヒドロイソキノリル環上に置換基として低級アルキル基を有することのあるテトラヒドロイソキノリル基、ピリジル基、チアゾリル基、フリル低級アルキル基又は基一A(CO)1-N R³R¹⁰(A、1、R³及びR¹⁰は上記に同じ。)を示す。R²⁵は低級アルカノイル基又は低級アルコキシカル

ボニル基を示す。〕

化合物 (1 t) と化合物 (7) 又は化合物 (6) との反応及び化合物 (1 w) と化合物 (17) 又は化合物

- (6)との反応は、前記反応式-2における化合物
- (4)と化合物(5)又は化合物(6)との反応と同様な反応条件下に行われる。

【0187】化合物 (1t) と化合物 (16) との反応は、前記反応式-1における化合物 (2) と化合物

- (3)との反応と同様な反応条件下に行われる。
- 【0188】化合物 (1v) を化合物 (1t) に導く反応は、前記反応式-7 における化合物 (1i) を化合物 (1j) に導く反応と同様の反応条件下に行われる。

[0189]

【化50】

反応式-12

【0190】〔式中 R^1 、 R^3 、 R^6 、r、 R^7 及びXは前記に同じ。 R^{25} は水酸基置換低級アルキル基を示す。 R^{27} は低級アルカノイル基を示す。 R^{27} は低級アルカノイルオキシ低級アルキル基を示す。〕

化合物 (1x) と化合物 (17) との反応は、前記反応 式 -2 における化合物 (4) と化合物 (5) との反応と

同様な反応条件下に行われる。

【0191】化合物 (1y) を化合物 (1x) に導く反応は、前記反応式-7 における化合物 (1i) を化合物 (1j) に導く反応と同様な反応条件下に行われる。

[0192]

【化51】

反応式-13

【0193】〔式中 R^1 、 R^3 、 R^6 、r、 R^7 及び R^{25} は前記に同じ。 R^{28} はテトラヒドロピラニルオキシ低級アルキル基を示す。〕

化合物 (1z) を化合物 (1x) に導く反応は、前記反応式 -7 における化合物 (1i) を化合物 (1j) に導

く反応と同様な反応条件下に行われる。該反応には、酸 としてピリジニウム・pートルエンスルホネート等のピ リジニウム塩を使用することもできる。

[0194]

【化52】

反応式-14

$$(R^{30})_{v}$$
 R^{33}
 $N - C - R^{3}$
 $R^{31}H$
 $(1 8)$
 $(1 B)$

【0195】〔式中

[0196]

【化53】

 $\binom{\bigcirc}{z}$

【0197】、W、R3及びR30は前記に同じ。vは0

~2の整数を示す。R³³はカルボキシ低級アルキル基を 示す。R³¹は置換基として低級アルキル基を有すること のあるアミノ基を示す。R³²は置換基として低級アルキ ル基を有することのあるアミノカルボニル低級アルキル 基を示す。〕

化合物 (1A) と化合物 (18) との反応は、前記反応 式-1における化合物 (2) と化合物 (3) との反応と 同様の反応条件下に行われる。

【0198】上記各反応式において出発原料として用いられる化合物(2)、化合物(1d)、化合物(1f)及び化合物(11)は、例えば以下の反応式に示す方法で製造される。

[0199]

【化54】

反応式-15

【0200】〔式中R2aは前記に同じ。〕

上記還元反応は、例えば(1)適当な溶媒中接触還元触 媒を用いて還元触媒を用いて還元するか又は(2)適当 な不活性溶媒中、金属もしくは金属塩と酸又は金属もし くは金属塩とアルカリ金属水酸化物、硫化物、アンモニ ウム塩等との混合物等を還元剤として用いて還元するこ とにより行われる。

【0201】(1)の還元触媒を用いる場合、使用される溶媒としては、例えば水、酢酸、メタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類、ヘキサン、シクロヘキサン等の炭化水素類、ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、酢酸エチル、酢酸メチル等のエステル類、N,Nージメチルホルムアミド等

の非プロトン性極性溶媒等又はこれらの混合溶媒等が挙げられる。使用される接触還元触媒としては、例えばパラジウム、パラジウムー黒、パラジウムー炭素、白金、酸化白金、亜クロム酸銅、ラネーニッケル等が挙げられる。触媒は、出発原料に対して一般に0.02~1倍量程度用いるのがよい。反応温度は、通常−20~150℃付近、好ましくは0~100℃付近、水素圧は通常1~10気圧とするのがよく、該反応は一般に0.5~10時間程度で終了する。また該反応には塩酸等の酸を添加してもよい。

【0202】また(2)の方法を用いる場合、鉄、亜鉛、錫もしくは塩化第一錫と塩酸、硫酸等の鉱酸、又は鉄、硫酸第一鉄、亜鉛もしくは錫と水酸化ナトリウム等のアルカリ金属水酸化物、硫化アンモニウム等の硫化物、アンモニア水、塩化アンモニウム等のアンモニウム 塩との混合物が還元剤として用いられる。使用される不活性溶媒としては、例えば水、酢酸、メタノール、エタノール、ジオキサン等を例示できる。上記還元反応の条件としては、用いられる還元剤によって適宜選択すればよく、例えば塩化第一錫と塩酸とを還元剤として用いる場合、有利には0℃~室温付近、0.5~10時間程度反応を行うのがよい。還元剤は、原料化合物に対して少なくとも等モル量、通常は等モル~5倍モル量用いられる

[0203]

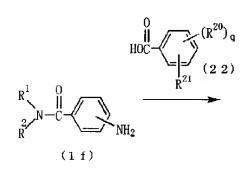
【化55】

反応式-16

【0204】〔式中 R^1 、 R^2 、 R^{15} 及Uqは前記に同じ。〕

化合物(2)と化合物(20a)又は化合物(20b) との反応は、前記反応式-1における化合物(2)と化 合物(3)との反応と同様の反応条件下に行われる。

反応式一17



【0207】〔式中 R^1 、 R^2 、 R^{20} 、 R^{21} 及びgは前記に同じ。〕

化合物 (1 f) と化合物 (2 2) との反応は、前記反応 式-1 における化合物 (2) と化合物 (3) との反応と

【0205】化合物(21a)及び化合物(21b)の 還元反応は、前記反応式-15における化合物(19) の還元反応と同様の反応条件下に行われる。

[0206]

【化56】

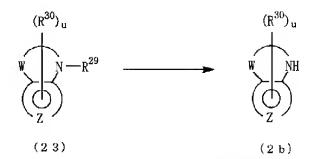
$$\begin{array}{c|c} R^1 & 0 & 0 & 0 \\ R^2 & N - C & & NHC & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ &$$

同様の反応条件下に行われる。

[0208]

【化57】

反応式-18



【0209】〔式中 【0210】 【化58】



【0211】、 R^{30} 、u及びWは前記に同じ。 R^{29} はフェニル環上に置換基として低級アルキル基を有することのあるフェニルスルホニル基を示す。〕

化合物(23)を化合物(2b)に導く反応は、適当な 溶媒中化合物(23)に金属マグネシウムを作用させる ことにより行われる。ここで使用される溶媒としては、 例えばメタノール、エタノール、イソプロパノール等の アルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等のケト ン類、ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリ コールジメチルエーテル等のエーテル類、ベンゼン、ト ルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、ヘキサン、シ クロヘキサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素類、ジメチ ルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチル リン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒類又はこれ らの混合溶媒等を挙げることができる。金属マグネシウ ムの使用量は、化合物(23)に対して通常大過剰量、 好ましくは5~20倍モル量とするのがよい。該反応 は、通常室温~120℃付近、好ましくは室温~100 ℃付近にて好適に進行し、一般に1~15時間程度で該 反応は完結する。

【0212】また化合物(23)を適当な溶媒中、硫酸等の酸の存在下に処理することによっても化合物(2b)が製造される。ここで使用される溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類の他、上述のアルコール類、エーテル類、脂肪族炭化水素類、非プロトン性極性溶媒又はこれらの混合溶媒等を挙げられることができる。酸の使用量は、化合物(23)に対して通常大過剰量とするのがよい。該反応は、通常室温~150℃、好ましくは50~120℃付近にて、一般に1~10時間程度にて終了する。該反応系内にはアニソール等を添加することにより反応は有利に進行する。

【0213】本発明の化合物(1)の内、酸性基を有す

る化合物は、薬理的に許容し得る塩基性化合物と塩を形 成し得る。かかる塩基性化合物としては、例えば水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、水酸化 カルシウム等の金属水酸化物、炭酸ナトリウム、炭酸水 素ナトリウム等のアルカリ金属炭酸塩又は重炭酸塩、ナ トリウムメチラート、カリウムエチラート等のアルカリ 金属アルコラート等を例示することができる。また、本 発明の化合物(1)中、塩基性を有する化合物は、通常 の薬理的に許容される酸と容易に塩を形成し得る。かか る酸としては、例えば硫酸、硝酸、塩酸、臭化水素酸等 の無機酸、酢酸、pートルエンスルホン酸、エタンスル ホン酸、シユウ酸、マレイン酸、フマル酸、クエン酸、 コハク酸、安息香酸等の有機酸を例示できる。之等の塩 もまた遊離形態の化合物(1)と同様に本発明において 有効成分化合物として用いることができる。尚、上記化 合物(1)には、立体異性体、光学異性体が包含される が、之等も同様に有効成分化合物として用いることがで

【0214】上記各反応式に示される方法により得られる目的とする化合物は、通常の分離手段により反応系内より分離され、更に精製することができる。この分離及び精製手段としては、例えば蒸留法、再結晶法、カラムクロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、デルクロマトグラフィー、親和クロマトグラフィー、プレパラティブ薄層クロマトグラフィー、溶媒抽出法等を採用できる。

【0215】かくして得られる有効成分化合物は、バソプレシン拮抗剤、オキシトシン拮抗剤及びバソプレシン作働剤として有効であり、該これら薬剤は、一般的な医薬製剤の形態で用いられる。製剤は通常使用される充填剤、増量剤、結合剤、付湿剤、崩壊剤、表面活性剤、滑沢剤等の希釈剤あるいは賦形剤を用いて調製される。この医薬製剤としては各種の形態が治療目的に応じて選択でき、その代表的なものとして錠剤、丸剤、散剤、液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤、カプセル剤、坐剤、注射剤(液剤、懸濁剤等)等が挙げられる。錠剤の形態に成形するに際しては、担体としてこの分野で従来よりよく知られている各種のものを広く使用することができる。その例としては、例えば乳糖、白糖、塩化ナトリウム、ブ

ドウ糖、尿素、デンプン、炭酸カリシウム、カオリン、 結晶セルロース、ケイ酸等の賦形剤、水、エタノール、 プロパノール、単シロップ、ブドウ糖液、デンプン液、 ゼラチン溶液、カルボキシメチルセルロース、セラッ ク、メチルセルロース、リン酸カリウム、ポリビニルピ ロリドン等の結合剤、乾燥デンプン、アルギン酸ナトリ ウム、カンテン末、ラミナラン末、炭酸水素ナトリウ ム、炭酸カルシウム、ポリオキシエチレンソルビタン脂 肪酸エステル類、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン 酸モノグリセリド、デンプン、乳糖等の崩壊剤、白糖、 ステアリン、カカオバター、水素添加油等の崩壊抑制 剤、第4級アンモニウム塩基、ラウリル硫酸ナトリウム 等の吸収促進剤、グリセリン、デンプン等の保湿剤、デ ンプン、乳糖、カオリン、ベントナイト、コロイド状ケ イ酸等の吸着剤、精製タルク、ステアリン酸塩、ホウ酸 末、ポリエチレングリコール等の滑沢剤等を使用でき る。さらに錠剤は必要に応じ通常の剤皮を施した錠剤、 例えば糖衣錠、ゼラチン被包錠、腸溶被錠、フィルムコ ーティング錠あるいは二重錠、多層錠とすることができ る。丸剤の形態に成形するに際しては、担体としてこの 分野で従来公知のものを広く使用できる。その例として は、例えばブドウ糖、乳糖、デンプン、カカオ脂、硬化 植物油、カオリン、タルク等の賦形剤、アラビアゴム 末、トラガント末、ゼラチン、エタノール等の結合剤、 ラミナラン、カンテン等の崩壊剤等を使用できる。坐剤 の形態に成形するに際しては、担体として従来公知のも のを広く使用できる。その例としては、例えばポリエチ レングリコール、カカオ脂、高級アルコール、高級アル コールのエステル類、ゼラチン、半合成グリセライド等 を挙げることができる。カプセル剤は常法に従い通常有 効成分化合物を上記で例示した各種の担体と混合して硬 質ゼラチンカプセル、軟質カプセル等に充填して調製さ れる。注射剤として調製される場合、液剤、乳剤及び懸 濁剤は殺菌され、且つ血液と等張であるのが好ましく、 これらの形態に成形するに際しては、希釈剤としてこの 分野において慣用されているものをすべて使用でき、例 えば水、エチルアルコール、マクロゴール、プロピレン グリコール、エトキシ化イソステアリルアルコール、ポ リオキシ化イソステアリルアルコール、ポリオキシエチ レンソルビタン脂肪酸エステル類等を使用できる。な お、この場合等張性の溶液を調製するに充分な量の食 塩、ブドウ糖あるいはグリセリンを医薬製剤中に含有せ しめてもよく、また通常の溶解補助剤、緩衝剤、無痛化 剤等を添加してもよい。更に必要に応じて着色剤、保存 剤、香料、風味剤、甘味剤等や他の医薬品を医薬製剤中 に含有させることもできる。

【0216】本発明の医薬製剤中に含有されるべき有効成分化合物の量としては、特に限定されず広範囲から適宜選択されるが、通常製剤組成物中に約1~70重量%、好ましくは約5~50重量%とするのがよい。

【0217】本発明の医薬製剤の投与方法は特に制限はなく、各種製剤形態、患者の年齢、性別その他の条件、疾患の程度等に応じた方法で投与される。例えば錠剤、丸剤、液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤及びカプセル剤の場合には、経口投与される。また注射剤の場合には単独で又はブドウ糖、アミノ酸等の通常の補液と混合して静脈内投与され、更に必要に応じて単独で筋肉内、皮内、皮下もしくは腹腔内投与される。坐剤の場合には直腸内投与される。

【0218】本発明医薬製剤の投与量は、用法、患者の年齢、性別その他の条件、疾患の程度等により適宜選択されるが、通常有効成分化合物の量が、1日当り体重1 kg当り、約0.6~50mg程度とするのが良い。また投与単位形態の製剤中には有効成分化合物が約10~1000mgの範囲で含有されるのが望ましい。

[0219]

【実施例】以下、本発明を更に詳細に説明するため、本 発明医薬製剤の製剤例を挙げ、次いで上記有効成分化合 物の製造例を実施例として挙げ、更に有効成分化合物の 試験例を挙げる。

[0220]

製剤例1

テトラヒドロー1Hーチエノ〔3,2b〕アゼピン	150	g
クエン酸	1.	0 g
ラクトース	33.	5 g
リン酸二カルシウム	70.	0 g
プルロニックF-68	30.	0 g
ラウリル硫酸ナトリウム	15.	0 g
ポリビニルピロリドン	15.	0 g
ポリエチレングリコール(カルボワックス1500)	4 .	5 g
ポリエチレングリコール(カルボワックス6000)	45.	0 g
コーンスターチ	30.	0 g
乾燥ステアリン酸ナトリウム	3.	0 g

乾燥ステアリン酸マグネシウム エタノール

本発明有効成分化合物、クエン酸、ラクトース、リン酸 ニカルシウム、プルロニックF-68及びラウリル硫酸 ナトリウムを混合する。

【0221】上記混合物をNo.60スクリーンでふるい、ポリビニルピロリドン、カルボワックス1500及び同6000を含むアルコール製溶液で湿式粒状化する。必要に応じてアルコールを添加して粉末をベースト状塊にする。コーンスターチを添加し、均一な粒子が形成されるまで混合を続ける。混合物をNo.10スクリーンを通過させ、トレイに入れ、100でのオープンで $12\sim14$ 時間乾燥する。乾燥粒子をNo.16スクリ

3.0g 適量

ーンでふるい、乾燥ラウリル硫酸ナトリウム及び乾燥ス テアリン酸マグネシウムを加えて混合し、打錠機で所望 の形状に圧縮する。

【0222】上記の芯部をワニスで処理し、タルクを散布し、湿気の吸収を防止する。芯部の周囲に下塗り層を被覆する。内服用のために充分な回数のワニス被覆を行う。錠剤を完全に丸く且つ平滑にするために更に下塗り層及び平滑被覆が適用される。所望の色合が得られるまで着色被覆を行う。乾燥後、被覆錠剤を磨いて均一な光沢の錠剤にする。

[0223]

製剤例2

1-メチル-4-〔2-クロロ-4-(1-ピロリジニル) ベンゾイル〕-1,4,5,6,7,8-ヘキサヒドロピロロ

〔3, 2-b〕アゼピン	5 g
ポリエチレングリコール(分子量:4000)	0.3g
塩化ナトリウム	0.9g
ポリオキシエチレンーソルビタンモノオレエート	0.4 g
メタ重亜硫酸ナトリウム	0.1g
メチルーパラベン	0.18g
プロピルーパラベン	0.02g
注射用蒸留水	10.0m1

上記パラベン類、メタ重亜硫酸ナトリウム及び塩化ナトリウムを撹拌しながら80℃で上記の約半量の蒸留水に溶解させる。得られた溶液を40℃まで冷却し、本発明の有効成分化合物、次いでポリエチレングリコール及びポリオキシエチレンソルビタンモノオレエートを、上記溶液中に溶解させる。次にその溶液に注射用蒸留水を加えて最終の容量に調製し、適当なフィルターペーパーを用いて減菌沪過することにより減菌して、注射剤を調製する。

【0224】参考例1

2-クロロー4-二トロ安息香酸9.1gを塩化チオニ ル100m1に懸濁させ、この混合物を1時間加熱還流 させた。反応物は濃縮して2-クロロー4-ニトロベン ゾイルクロリドを得た。5-メトキシカルボニルメチル -2, 3, 4, 5-rhblight -1H-fr/(3, 1)2b]アゼピン7.8gをジクロロメタン200mlに 溶かし、ピリジン14mlを加えて氷冷下、撹拌しなが ら、上記2-クロロー4-ニトロベンゾイルクロリドの ジクロロメタン50m1溶液を徐々に加えた。そのまま 室温にて一晩撹拌した後、反応物を水に注ぎ込み、ジク ロロメタンにて抽出した。炭酸ナトリウム上で乾燥後、 シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液;n-ヘ キサン:酢酸エチル= $4:1\rightarrow 1:1$) にて精製し、ジ エチルエーテルにて結晶化させて1-(4)-ニトロー 2'-クロロベンゾイル)-5-メトキシカルボニルメ チルー2, 3, 4, 5-テトラヒドロー1H-チェノ

〔3,2b〕アゼピン5.53gを得た。

【0225】性状:白色粉末

 $^{1}H-NMR$ (200MHz, CDC1₃) δ ppm: 1.48-2.21 (4H, m), 2.61-2.97 (2H, m), 2.98-4.90 (3H, m), 3.74 (3H, s), 6.38-6.52 (1H, m), 6.74 (1H, d, J=5.3Hz), 7.31-7.45 (1H, m), 7.99 (1H, dd, J=8.4Hz, J=2.1Hz), 8.19 (1H, d, J=2.1Hz),

【0226】参考例2

【0227】性状: 黄色油状。

【0228】参考例3

還元鉄9gに2N-塩酸30m1を加え、10分間放置後沢過し、水、アセトンにて順次洗浄後乾燥した。N-(4'-クロロフェニル)-1-プロペニルアミノー(6'-ニトロ)ニコチンアミド9gに酢酸90m1を加え、80℃にて撹拌しながら、還元鉄を徐々に加えた。30分後反応液をセライト層にて沢過し、沢液を炭酸水素ナトリウム水溶液にて中和後、ジクロロメタンで抽出、水洗後、硫酸マグネシウム上で乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液;n-ヘキサン:酢酸エチル=1:1)にて精製後、ジクロロメタンージエチルエーテルより再結

晶して、N-(4'-2)ロロフェニル)-1-2ロペニルアミノ-(6'-2)ニコチンアミド 2. 4 gを得た。

【0229】性状:白色粉末

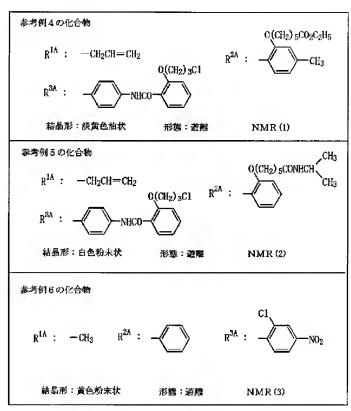
融点:171~172.5℃。

【0230】適当な出発原料を用い、上記参考例1又は 2と同様にして下記表1~表4に記載の各化合物を得 た

[0231]

【表1】

$$\begin{array}{c|c}
R^{1A} & 0 \\
N-C-R^{3A}
\end{array}$$

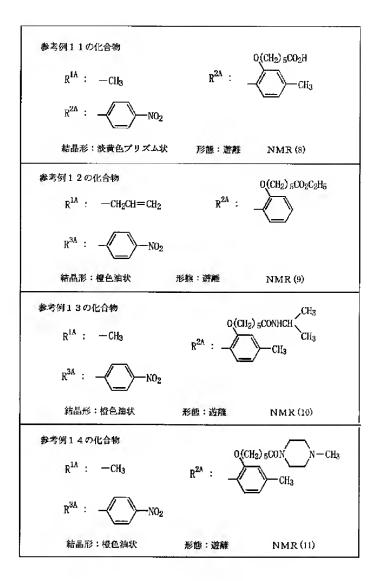


【表2】

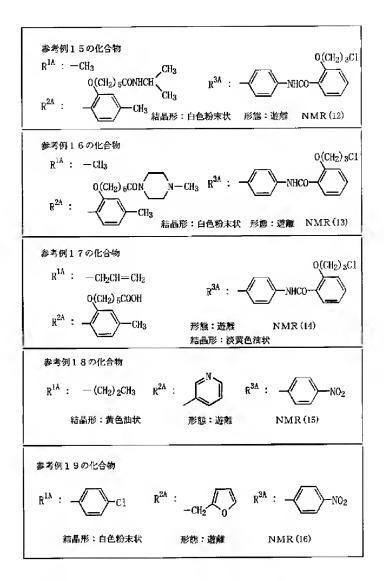
[0232]

参考例7の化合物 $R^{1A}: \quad -CH_2CH = CH_2$ 結晶形:黄色油状 NMR (4) 形態:遊離 参考例8の化合物 結晶形:淡黄色粉末状 形態:遊離 NMR (5) 参考例9の化合物 O(CH₂) 5CO₂C₂H₅ R^{1A} : H 結晶形:黄色プリズム状 形態:遊離 NMR (6) 参考例10の化合物 $O(CH_2)_5CO_2C_2H_5$ R^{1A} : $-CH_3$ 結晶形:橙色油状 形態:遊離 NMR (7)

[0233]



【0234】 【表4】



[0235] (1) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm: 1. 25 (3H, t, J=7. 1Hz), 1. 40-1. 88 (6H, m), 2. 18-2. 50 (4H, m), 2. 26 (3H, s), 3. 74 (2H, t, J=6. 1Hz), 3. 66-3. 95 (2H, m), 4. 12 (2H, q, J=7. 1Hz), 4. 04-4. 22 (1H, m), 4. 37 (2H, t, J=6. 1Hz), 4. 50-4. 69 (1H, m), 5. 02-5. 19 (2H, m), 5. 81-6. 07 (1H, m), 6. 48-6. 62 (2H, m), 6. 80-7. 19 (3H, m), 7. 28-7. 55 (5H, m), 8. 20 (1H, dd, J=7. 8Hz, J=1. 8Hz), 9. 73 (1H, brs).

[0236] (2) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm:1.13(3H, s), 1.16 (3H, s), 1.39-1.92(6H, m), 2.09-2.27(2H, m), 2.26(3H, s),

2. 39 (2H, quint, J=6. 2Hz), 3. 65-3. 94 (2H, m), 3. 73 (2H, t, J=6. 1Hz), 3. 95-4. 23 (2H, m), 4. 38 (2H, t, J=6. 1Hz), 4. 48-4. 73 (1H, m), 5. 00-5. 18 (2H, m), 5. 60-6. 07 (2H, m), 6. 50-6. 70 (2H, m), 6. 86-7. 21 (3H, m), 7. 28-7. 60 (5H, m), 8. 20 (1H, dd, J=7. 8Hz, J=1. 8Hz), 9. 73 (1H, brs).

[0237] (3) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm: 3.52 (3H, s), 7.06-7.38 (6H, m), 7.93 (1H, dd, J=8.4Hz, J=2.2Hz), 8.08 (1H, d, J=2.2Hz).

[0238] (4) ¹H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm: 4. 47-4. 60 (2H, m), 5. 13-5. 32 (2H, m), 5. 85-6. 11

(1H, m), 7.05-7.36 (6H, m), 7.92 (1H, dd, J=8.4Hz, J=2.2Hz), 8.08 (1H, d, J=2.2Hz). (0239) (5) $^{1}H-NMR$ $(200MHz, CDC1_3)$ $\delta ppm: 7.13-7.50$ (3H, m), 7.53-7.70 (2H, m), 7.75-8.02 (2H, m), 8.19 (1H, dd, J=8.5Hz, J=2.1Hz), 8.30 (1H, d, J=2.1Hz), (6) $^{1}H-NMR$ $(200MHz, CDC1_3)$ $\delta ppm: 1.24$ (3H, t, J=7.1Hz), 1.43

m: 1. 24 (3H, t, J=7. 1Hz), 1. 43 -1. 97 (6H, m), 2. 26-2. 40 (5H, m), 4. 03-4. 18 (4H, m), 6. 72-6. 87 (2H, m), 7. 98-8. 13 (2H, m), 8. 28-8. 43 (3H, m), 8. 55 (1 H, brs). [0240] (7) H-NMR (200MHz, CD

[0240] (7) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm: 1. 26 (3H, t, J=7. 1Hz), 1. 41-1. 95 (6H, m), 2. 26 (3H, s), 2. 26-2. 46 (2H, m), 3. 35 (3H, s), 3. 82-3. 98 (2H, m), 4. 14 (2H, q, J=7. 1Hz), 6. 52-6. 63 (2H, m), 6. 79-6. 89 (1H, m), 7. 36-7. 50 (2H, m), 7. 93-8. 05 (2H, m).

[0241] (8) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm: 1.43-1.96 (6H, m), 2.25 (3H, s), 2.42 (2H, t, J=7.2Hz), 3.35 (3H, s), 3.78-3.96 (2H, m), 6.53-6.68 (2H, m), 6.82-6.92 (1H, m), 7.38-7.53 (2H, m), 7.93-8.08 (2H, m).

[0242] (9) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm: 1. 27 (3H, t, J=7. 1Hz), 1. 41-1. 93 (6H, m), 2. 25 (3H, s), 2. 36 (2H, t, J=7. 4Hz), 3. 71-3. 93 (2H, m), 4. 05-4. 26 (3H, m), 4. 53-4. 68 (1H, m), 5. 06-5. 23 (2H, m), 5. 83-6. 05 (1H, m), 6. 48-6. 63 (2H, m), 6. 82-6. 93 (1H, m), 7. 40-7. 53 (2H, m), 7. 92-8. 06 (2H, m).

[0243] (10) ¹H-NMR (200MHz, CDCl₃) δ ppm: 1. 15 (3H, d, J=6.5 Hz), 1. 16 (3H, d, J=6.5Hz), 1. 42-1.93 (6H, m), 2. 19 (2H, t, J=7.7Hz), 2. 26 (3H, s), 3. 34 (3H, s), 3. 77-3.98 (2H, m), 3. 99-4.20 (1H, m), 5. 37-5.61 (1H, m), 6. 53-6.67 (2H, m), 6. 83-

6. 93 (1H, m), 7. 38-7. 52 (2H, m), 7. 92-8. 06 (2H, m).
[0244] (11) 1 H-NMR (200MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm: 1. 41-1. 88 (6H, m), 2. 20-2. 48 (6H, m), 2. 26 (3H, s), 2. 31 (3H, s), 3. 35 (3H, s), 3. 42-3. 70 (4H, m), 3. 78-4. 00 (2H, m), 6. 50-6. 64 (2H, m), 6. 79-6. 90 (1H, m), 7. 38-7. 52 (2H, m), 7. 93-8. 07 (2H, m).

[0245] (12) ¹H-NMR (200MHz, CDC1₃) δ ppm: 1. 29 (3H, s), 1. 16 (3H, s), 1. 36-1. 90 (6H, m), 2. 18 (2H, t, J=7. 8Hz), 2. 27 (3H, s), 2. 39 (2H, quint, J=6. 1Hz), 3. 33 (3H, s), 3. 73 (2H, t, J=6. 1Hz), 3. 77-4. 21 (3H, m), 4. 38 (2H, t, J=6. 1Hz), 5. 58-5. 77 (1H, m), 6. 52-6. 67 (2H, m), 6. 85-7. 17 (3H, m), 7. 28-7. 51 (5H, m), 8. 20 (1H, dd, J=7. 8Hz, J=1. 8Hz), 9. 23 (1H, brs).

[0246] (13) ¹H-NMR (200MHz, CDCl₃) δ ppm: 1.40-1.90 (6H, m), 2.05-2.84 (8H, m), 2.27 (3H, s), 2.34 (3H, s), 3.32 (3H, s), 3.40-4.07 (8H, m), 4.38 (2H, t, J=6.1Hz), 6.51-6.68 (2H, m), 6.79-7.17 (3H, m), 7.23-7.57 (5H, m), 8.20 (1H, dd, J=7.8Hz, J=1.8Hz), 9.73 (1H, brs).

[0247] (14) H-NMR (200MHz, CDC13) δ ppm: 1.41-1.92 (6H, m), 2.26 (3H, s), 2.20-2.48 (4H, m), 3.62-3.94 (4H, m), 3.71 (3H, s), 4.07-4.69 (4H, m), 4.90-5.63 (3H, m), 5.82-6.07 (1H, m), 6.48-6.67 (2H, m), 6.85-7.20 (3H, m), 7.28-7.55 (5H, m), 8.12-8.25 (1H, m), 9.75 (1H, brs).

[0248] (15) H-NMR (200MHz, CDC1₃) δ ppm: 0.97 (3H, t, J=7.4 Hz), 1.67 (2H, sex, J=7.4Hz), 3.91 (2H, t, J=7.4Hz), 7.24 (1H, dd, J=4.7Hz, J=8.1Hz), 7.3 3-7.61 (1H, m), 7.43 (2H, d, J=

8. $7 \, \text{Hz}$), 8. $0.6 \, (2 \, \text{H}, \, \text{d}, \, \text{J} = 8. \, 7 \, \text{Hz}$), 8. $3.2 \, (1 \, \text{H}, \, \text{d}, \, \text{J} = 2. \, 3 \, \text{Hz})$, 8. $4.4 \, (1 \, \text{H}, \, \text{dd}, \, \text{J} = 1. \, 5 \, \text{Hz}, \, \text{J} = 4. \, 7 \, \text{Hz})$. [0249] (16) [H-NMR (200MHz, CDC13) &ppm: 5. 05 (2H, s), 6. 20 -6. 35 (1H, m), 6. 32 (1H, dd, J=1. 8 \, \text{Hz}, \, \text{J} = 3. \, 2 \, \text{Hz}), 6. 90 (1H, d, J=8. 8 \, \text{Hz}), 7. 19 (2H, d, J=8. \, 8 \, \text{Hz}), 7. 38 (1H, dd, J=0. \, 9 \, \text{Hz}, \, \text{J} = 1. \, 8 \, \text{Hz}), 7. 47 (2H, d, J=8. 8 Hz), 8. 05 (2H, d, J=8. \, 8 \, \text{Hz}).

【0250】参考例20

適当な出発原料を用い、参考例3と同様にして以下の化 合物を得た。

【0251】2-(4-メトキシカルボニルベンジルオキシ) アニリン

性状:淡褐色針状

¹H-NMR (200MHz, CDC1₃) δppm: 3.65-4.02(2H, m), 3.92(3H, s), 5.15(2H, s), 6.60-6.87(4 H, m), 7.43-7.54(2H, m), 7.97 -8.13(2H, m)。

【0252】2-(5-エトキシカルボニルペンチルオキシ)-4-メチルアニリン

性状:淡褐色油状

 $\begin{array}{l} ^{1}H-\text{NMR}\;\left(2\,0\,0\text{MHz},\,\text{CDC}\,\mathbf{1}_{3}\right)\;\delta\,\text{ppm}:\\ 1.\;\;2\,5\;\left(3\,\text{H},\;t,\;J=7.\;\;1\,\text{Hz}\right),\;1.\;\;4\,2\,-\\ 1.\;\;9\,7\;\left(6\,\text{H},\;\text{m}\right),\;2.\;\;2\,5\;\left(3\,\text{H},\;\text{s}\right),\;2.\;3\\ 3\;\left(2\,\text{H},\;t,\;J=7.\;\;6\,\text{Hz}\right),\;3.\;\;9\,7\;\left(2\,\text{H},\;t,\;J=6.\;\;4\,\text{Hz}\right),\;3.\;\;9\,3\,-4.\;\;2\,6\;\left(4\,\text{H},\;\text{m}\right),\;6.\;\;5\,6\,-6.\;\;7\,6\;\left(3\,\text{H},\;\text{m}\right)\,. \end{array}$

【0253】実施例1

2-クロロー4ーピロリジル安息香酸1.96gの塩化チオニル10m1溶液を室温下一夜撹拌した。塩化チオニルを減圧留去し、更に脱水塩化メチレンで3回共沸留去後、塩化メチレン20m1溶液とした。これを5,6,7,8ーテトラヒドロー4Hーフロ〔3,2ーb〕アゼピン800mg及びピリジン10m1の塩化メチレン30m1溶液に加え、室温下20分撹拌した。飽和炭酸ナトリウム水溶液、飽和硫酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒留去して得られた残渣をクロロホルム/ジイソプロピルエーテルにて再結晶を行い、4-(2-クロロー4ーピロリジルベンゾイル)-5,6,7,8ーテトラヒドロー4Hーフロ〔3,2-b〕アゼピン1.7gを得た。

【0254】性状:淡黄色粉末

融点:147.5~149.0℃。

【0255】実施例2

4-(3,5-ジクロロベンゾイル)アミノ安息香酸

0.94gの塩化チオニル10m1溶液を1.5時間還流撹拌した。塩化チオニルを留去後、脱水塩化メチレンで3回共沸し、塩化メチレン10m1溶液とした。これをN-メチルアニリン1g、トリエチルアミン0.47m1の塩化メチレン10m1溶液に滴下し、室温下16時間撹拌した。飽和炭酸ナトリウム水溶液、飽和硫酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、エタノール/水で再結晶を行い、4-(3,5-ジクロロベンゾイル)アミノーN-メチル-N-フェニルーベンズアミド0.33gを得た。

【0256】性状:無色板状

融点: 214.5~215.0℃。

【0257】実施例3

1-(4'-(N-n-プロピル-N-t-ブトキシカ ルボニル)アミノー2'ークロロベンゾイル)ー5ーヒ ドロキシカルボニルメチルー2,3,4,5--テトラ ヒドロ-1H-チエノ(3, 2b)アゼピン2.0g を、ジクロロメタン50m1に溶かし、ビス(2-オキ ソー3ーオキサゾリジニル) ホスフィニッククロリド 1.51g、ジイソプロピルエチルアミン2.1m1を 順に加えた。そのまま30分撹拌した後、イソプロピル アミン0.5m1を加え、室温にて一晩撹拌した。反応 物を水に注ぎ込み、ジクロロメタンにて抽出し、炭酸ナ トリウム上で乾燥した後、シリカゲルカラムクロマトグ ラフィー(溶出液;n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1 $\rightarrow 1:1$)にて精製し、1-(4'-(N-n-))ロピ ルーN-t-ブトキシカルボニル)アミノ-2'-クロ ロベンゾイル) -5-イソプロピルアミノカルボニルメ チル-2, 3, 4, 5-テトラヒドロ-1H-チエノ 〔3,2b〕アゼピン0.7gを得た。

【0258】性状:無色油状

¹H-NMR (200MHz, CDC 1₃) δppm: 0.76-3.93 (32H, m), 5.30-7.4 6 (6H, m).

【0259】実施例4

4-(3,5-ジクロロベンゾイル)アミノーN-(3-t-ブトキシカルボニルアミノプロピル)-N-フェニルーベンズアミド2.46gのメタノール30m1溶液に濃塩酸2m1を加え、室温で一夜撹拌した。氷水、次いで飽和炭酸ナトリウム水溶液を加え塩基性とした。水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、エタノールで再結晶を行い、4-(3,5-ジクロロベンゾイル)アミノーN-(3-アミノプロピル)-N-フェニルーベンズアミド2.87gを得た。【0260】性状:無色針状晶

融点:191-192℃。

【0261】適当な出発原料を用い、実施例4と同様に して後記実施例15~17、39、40、42、47、 48、51~53、68、109、110及び128の 化合物を得た。

【0262】実施例5

1ー(2ークロロー4ー(N-nープロピルーNーベンジルオキシカルボニル)ーアミノベンゾイル)ー2,3,4,5ーテトラヒドロー1Hーピリド〔2,3ーb〕アゼピン1.79gの酢酸20m1溶液に5%ーパラジウム/炭素170mgを加え、水素雰囲気下、2時間撹拌した。パラジウムを沪別し、沪液に酢酸エチルを加え、これを飽和炭酸ナトリウム水溶液、飽和硫酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液;ジクロロメタン:メタノール=50:1)により精製し、1ー(2ークロロー4ーnープロピルアミノベンゾイル)ー2,3,4,5ーテトラヒドロー1Hーピリド〔2,3ーb〕アゼピン1.12gを得た。

【0263】性状:淡黄色不定形

 1 H-NMR(200MHz, CDC1₃) δ ppm: 0.94(3H, t, J=7.3Hz), 1.56(2H, q, J=7.3Hz), 1.66-2.10(4H, m), 2.73-3.08及び3.35-4.25(全7H, m), 6.24(1H, d、J=7.8Hz), 6.37(1H, s), 6.81-7.11(2H, m), 7.36-7.55(1H, m), 8.06(1H, brs)。

【0264】適当な出発原料を用い、実施例5と同様に して後記実施例15~17、39、40、42、47、 48、51~53及び126の化合物を得た。

【0265】実施例6

 $^{1}H-NMR \; (200MHz,CDCl_{3}) \; \delta ppm: \\ 1.\; 48-2.\; 18 \; (5H,m),\; 2.\; 58-2.\; 99 \\ (2H,m),\; 3.\; 23-4.\; 03 \; (3H,m),\; 3. \\ 72 \; (3H,s),\; 6.\; 34 \; (1H,dd,J=8.\; 3Hz,J=2.\; 2Hz),\; 6.\; 42 \; (1H,d,J=5.\; 2Hz),\; 6.\; 57 \; (1H,d,J=2.\; 2Hz),\; 6.\; 70 \; (1H,d,J=5.\; 3Hz),\; 6.\; 89 \; (1H,d,J=8.\; 3Hz),\; .$

【0266】適当な出発原料を用い、実施例6と同様に して後記実施例39、40、42、47、48及び51 ~53の化合物を得た。

【0267】実施例7

1-(4'-(N-n-)プロピルーN-t-ブトキシカルボニル)アミノー2'-クロロベンゾイル)-5-メトキシカルボニルメチルー2、3、4、5ーテトラヒドロー1Hーチエノ〔3、2b〕アゼピン2、2gをテトラヒドロフラン50m 1 に溶かし、水10 m 1 及び水酸化リチウム・1水和物0、25gを加え、室温にて一晩撹拌した。反応物に5%クエン酸水溶液を加えて酸性とし、酢酸エチルにて抽出し、硫酸カルシウム上で乾燥させて、1-(4'-(N-n-)プロピルーN-t-ブトキシカルボニル)アミノー2'-クロロベンゾイル)-5-カルボキシメチルー2、3、4、5ーテトラヒドロー1Hーチエノ〔3、2b〕アゼピン2、0gを得た。【0268】性状:無色油状

 $^{1}H-NMR$ (200MHz, CDC1₃) δ ppm: 0.76-2.19 (20H, m), 2.60-3.0 2(2H, m), 3.15-4.48(4H, m), 6.40-7.53(5H, m)。

【0269】適当な出発原料を用い、実施例7と同様に して後記実施例36、38及び120の化合物を得た。 【0270】実施例8

【0271】性状:無色油状

¹H-NMR (200MHz, CDCl₃) δ ppm: 1. 36 (9H, s), 1. 55-2. 18 (5H, m), 2. 57-2. 98 (2H, m), 3. 25-4. 78 (3H, m), 3. 72 (3H, s), 6. 48 (1H, d, J=5. 3Hz), 6. 64 (1H, d, J=5. 3Hz), 6. 88 (1H, dd, J=8. 1Hz, J=2. 0Hz), 7. 05-7. 25 (3H, m)

【0272】適当な出発原料を用い、実施例8と同様にして後記実施例56、101、128及び129の化合物を得た。

【0273】実施例9

1-(4'-t-7)トキシカルボニルアミノー2'-クロロベンゾイル)-5-メトキシカルボニルメチルー2,3,4,5-テトラヒドロー1H-チエノ〔3,2b〕アゼピン4.6 gをジメチルスルホキシド100m

1に溶かし、室温にて水酸化ナトリウム粉末0.77g及び沃化n-プロピル1.4m1を加え、室温にて一晩撹拌した。反応物を水に注ぎ込み、酢酸エチルにて抽出し、炭酸ナトリウム上で乾燥させた後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液;n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1→1:1)にて精製し、1-(4'-(N-n-プロピル-N-t-ブトキシカルボニル)アミノー2'-クロロベンゾイル)-5-メトキシカルボニルメチル-2、3、4、5-テトラヒドロ-1H-チエノ〔3、2b〕アゼピン2.2gを得た。

【0274】性状:無色油状

¹H-NMR (200MHz, CDC1₃) δppm: 0.87-2.18(19H, m), 2.59-3.0 0(2H, m), 3.21-4.25(7H, m), 6.38-7.42(6H, m)。

【0275】適当な出発原料を用い、実施例9と同様にして後記実施例11、15~30、35~40、42~44、47、48、50~58、60~125及び129の化合物を得た。

【0276】実施例10

【0277】性状:白色粉末

融点:130~132℃。

【0278】適当な出発原料を用い、実施例1~3又は 実施例10と同様にして下記表5~表34に記載の各化 合物を得た。

[0279]

【表5】



実施例14の化合物

$$R^{1}$$
 \nearrow CH_{3} R^{3} : R^{3} : R^{3}

結晶形:白色粉末状

融点:156.4-158.3℃

再結晶溶媒:クロロホルムージイソブロピルエーテル

実施例15の化合物

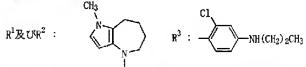
$$\mathbb{R}^1$$
及 $\mathbb{C}\mathbb{R}^2$: \mathbb{R}^3 : \mathbb{R}^3 : \mathbb{R}^3 : \mathbb{R}^3 :

結晶形:淡黄色不定形

形態:遊離

NMR (23)

実施例16の化合物



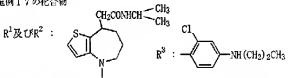
結晶形:淡ベージュ粉末状

融点:129.3-130.3℃

再結晶溶媒:クロロホルムージエチルエーテル

形態:遊離

実施例17の化合物



結晶形:無色不定形

NMR (43)

形態:遊離

[0281]

【表7】

実施例18の化合物

 $R^1: -CH_2CH = CH_2$

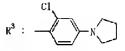
$$R^3: - N$$

融点:141-144℃

結晶形:淡黄色粉末状 形態:遊離 再結晶溶媒:ジエチルエーテル

実施例19の化合物

 $R^1: -CH_2CH = CH_2$



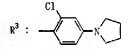
融点:92-94℃

結晶形:白色粉末状 形態:遊離

再結晶溶媒:ジエチルエーテル

実施例20の化合物

 $R^1: -CH_2CH = CH_2$



融点:61-63℃

結晶形:茶褐色粉末状 形態:遊離 再結晶溶媒:ジェチルエーテル

実施例21の化合物

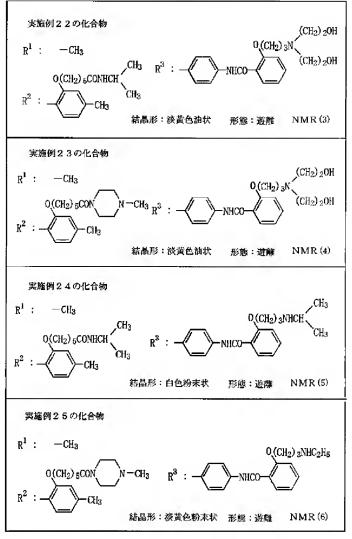
 R^1 : $-CH_2CH=CH_2$

結晶形:白色粉末状 形態:遊離

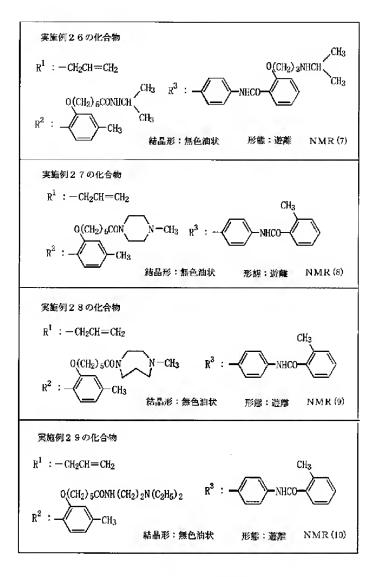
再結晶溶媒:ジエチルエーテル

[0282]

【表8】



【0283】 【表9】



【0284】 【表10】

実施例30の化合物

 $R^1 : -CH_2CH = CH_2$

 \mathbb{R}^2 : $\mathbb{Q}(CH_2)_5CONH(CH_2)_2$ $\mathbb{Q}(CH_2)_5CONH(CH_2)_2$ $\mathbb{Q}(CH_2)_5CONH(CH_2)_2$

CH3 結晶形: 淡黄色油状 形態: 遊樓 NMR(11)

実施例31の化合物

 $\mathbb{R}^1: \mathbb{H} \qquad \mathbb{R}^2: \qquad \mathbb{R}^3: \qquad \mathbb{R}^3: \qquad \mathbb{R}^3$

融点:140-142℃

結晶形:白色粉末状 形態:遊離 再結晶溶媒:ジエチルエーテル

実施例32の化合物

融点:132-135℃

結晶形:淡黄色粉末状 形態:遊離 再結晶溶媒:ジエチルエーテル

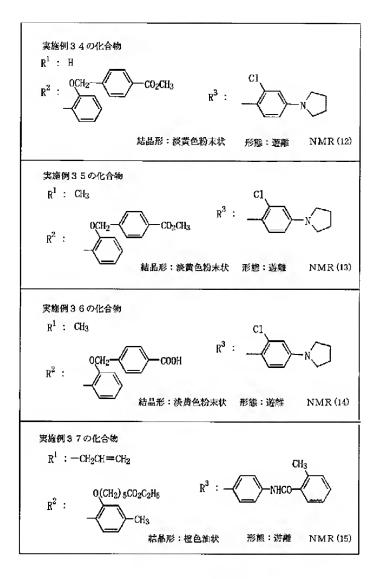
実施例33の化合物

 $R^3: R^3: R^3: R^3$

融点:164-167℃

結晶形: 黄色粉末状 形態: 遊離 再結晶溶媒: ジェチルエーテル

【0285】 【表11】



【0286】 【表12】

実施例38の化合物

 ${\tt R}^1:-{\tt CH_2CH}{=}{\tt CH_2}$

 \mathbb{R}^2 : $0(CH_2)_5COOH$

結晶形: 橙色油状 形態: 遊離 NMR(16)

実施例39の化合物

 \mathbb{R}^1 : $\mathbb{C}\mathbb{H}_3$

結晶形:淡黄色粉末状 形態:遊離 NMR (17)

実施例40の化合物

 $R^1:-CH_2CH=CH_2$

結晶形:白色粉末状

融点:76-78℃

再結晶溶媒:ジエチルエーテル 形態:遊離

実施例41の化合物

 $R^1 : H$

結晶形:淡黄色粉末状 形態:遊離 NMR (18)

実施例42の化合物

 R^1 : CH_3

 $R^2: \frac{O(CH_2)_5CO_2C_2H_5}{CH_2}$

 $R^3:$ NH_2

結晶形: 黄色油状 形態: 遊離 NMR (19)

実施例43の化合物

結晶形:淡黄色粉末状 形態:遊離 NMR(I)

実施例44の化合物

$$R^1:-CH_3$$
 CH_3 CH_3 $R^3:$ $C1$ CH_3 $R^3:$ $C1$ CH_3 $R^3:$ $C1$ CH_3 CH_3

再結晶溶媒:ジェチルエーテル 形態:遊離

実施例45の化合物

CH₂CONHCH CH₃ C1 R¹及びR²: N R³: -N

結晶形:白色粉末状

融点:187-188℃

再結晶溶媒:ジェチルエーテル 形態:遊離

[0288]

【表14】

実施例46の化合物

 R^1 及び R^2 :

 $R^3:$ C1 N

結晶形:淡黄色粉末状

融点:147-149℃

再結晶溶媒:ジェチルエーテル 形態:遊離

実施例47の化合物

 $R^1:-CH_3$ $R^2:$

R3: NH

結晶形:白色粉末状

融点:130-131℃

再結晶溶媒:ジエチルエーテル 形態:遊離

実施例48の化合物

 $R^1 : -CH_2CH = CH_2$ $R^2 : \checkmark$

 $R^3:$ NH_2

結晶形:白色粉末状

融点:80-82℃

再結晶溶媒:ジエチルエーテル 形態:遊離

実施例49の化合物

R¹及びR²: 《ゴ

SI N

結晶形:白色粉末状

融点:230-234℃

再結晶溶媒:ジエチルエーテル 形態:遊離

[0289]

【表15】

実施例50の化合物

$$\mathbb{R}^1:-\mathrm{Cl}_3$$
 $\mathbb{R}^2:$ $\mathbb{R}^3:$ $\mathbb{R}^3:$

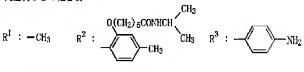
結晶形: 白色粉末状

融点:125-128℃

再結晶溶媒:ジエチルエーテル 形態:遊離

実施例51の化合物

実施例52の化合物



結晶形:淡黄色油状

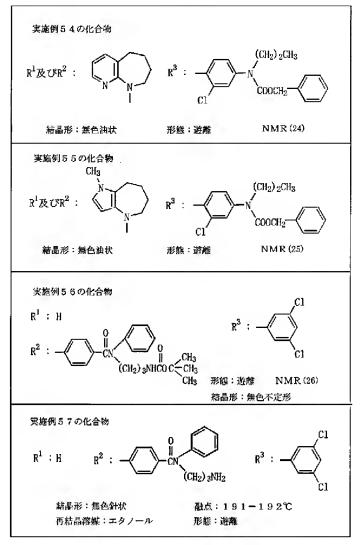
形態:遊離

NMR (21)

実施例53の化合物

$$R^1:-CII_3$$
 $R^3:-NH_2$ $R^3:-NH_2$ $R^3:-NH_2$ 新晶形:淡黄色油状 形態:遊離 NMR (22)

【0290】 【表16】



【0291】 【表17】

実施例58の化合物

 $R^1:F$

 $\mathbf{k_3}:$

結晶形:無色板状

融点:214.5-215.0℃

再結晶溶媒:エタノールー水

形態:遊離

実施例59の化合物

 p^1 .

R3 :

融点:300℃以上(分解)

結晶形: 白色粉末状

形態:遊離

NMR (27)

実施例60の化合物

р1 . т

 $R^3:$

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (28)

実施例61の化合物

 R^1 : H

$$R^2: - CN (CH_2)_2 CH_2$$

R3 :

結晶形:無色不定形

形態:遊雕

NMR (29)

[0292]

【表18】

実施例62の化合物

 $R^1 : I$

 $\mathbb{R}^3:$

結晶形:無色針状

融点:206-207℃

再結晶溶媒:エタノールー水

形態:遊離

実施例63 の化合物

 $R^1:H$

融点:300℃以上(分解)

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (30)

実施例64の化合物

 $R^1:H$

結晶形:無色板状

再結晶溶媒:エタノール

融点:187,0-187,5℃

形態:遊離

実施例65の化合物

 $R^1:H$

$$R^2: - CN CH_2C \equiv C$$

R₃ : —

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (31)

[0293]

【表19】

実施例66の化合物

結晶形:無色針状

融点:182,0-183,0℃

再結晶溶媒:エタノール 形態:遊離

実施例67の化合物

形態:遊雕

融点:232.5-233.0℃

結晶形:無色針状 再結晶溶媒:ジオキサン

実施例68の化合物

$$\mathbb{R}^1: \mathbb{H} \qquad \mathbb{R}^2: \longrightarrow \mathbb{C}^0$$
 $\mathbb{C}^{(CH_2)}_{\mathbb{C}^3} \mathbb{N} \mathbb{H} \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{H}_3$
 $\mathbb{R}^3: \longrightarrow \mathbb{C}^1$

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (32)

実施例69の化合物

$$\mathbb{R}^1: \mathbb{H} \qquad \mathbb{R}^2: \qquad \bigcirc \bigcap_{\mathbb{H}} \bigcap_{\mathbb{C} \mathbb{N}} (\mathbb{C}\mathbb{H}_2)_{3}\mathbb{N} (\mathbb{C}\mathbb{H}_3)_{2} \qquad \mathbb{R}^3: \bigcirc \bigcap_{\mathbb{C} \mathbb{N}} \mathbb{C}\mathbb{N}$$

形態:蓚酸塩

融点:207.5-208.5℃

結晶形:無色プリズム状

再結晶溶媒:エタノール

実施例70の化合物

 $R^1 : H$ /(CH₂)₂0,

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (33)

実施例71の化合物

形態:遊離 結晶形:淡黄色板状 融点:168.5-159.5℃ 再結晶溶媒:エタノール

実施例72の化合物

 $R^1:H$ (CH₂)₃COOC₂H₅

形態:遊離

融点:140.0-141.0℃

結晶形:淡黄色プリズム状 再結晶溶媒:エタノール

実施例73の化合物

(CH₂) 30C0CH₃

形態:遊離

融点:166,0-166,5℃

結晶形:淡黄色針状

再結晶溶媒:エタノール

[0295]

【表21】

実施例74の化合物

$$\mathbb{R}^2:$$
 $\mathbb{R}^1:\mathbb{H}$
 $\mathbb{R}^2:$

 $R^3:$ C_1

形態:遊離 結晶形:無色プリズム状 融点:205.5-206.5℃ 再結晶溶媒:ジオキサン

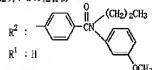
実施例75の化合物

$$\begin{array}{c} R^2 : - \\ R^1 : H \end{array} \qquad \begin{array}{c} 0 \\ (CH_2)_2 CH_3 \\ \end{array}$$

 $R^3:$ C1

形態:遊離 結晶形:無色柱状 融点:192,0-193,0℃ 再結晶溶媒:エタノール

実施例76の化合物



 $\mathbb{R}_3:$

形態:遊離

融点:166.5-167.5℃

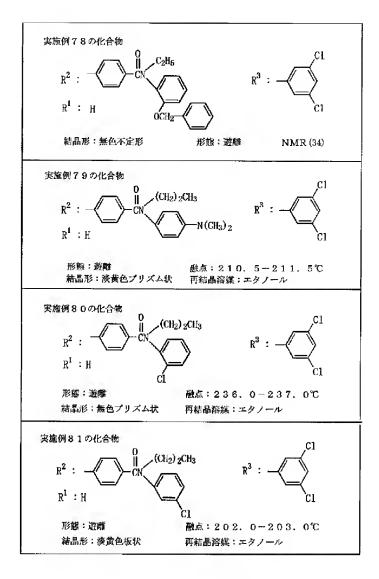
結晶形:無色プリズム状 再結晶溶媒:エタノール

実施例77の化合物

形態:遊離 結晶形:無色針状 融点:178.0-178.5℃

再結晶溶媒:エタノール

【0296】 【表22】



実施例82の化合物

$$\begin{array}{c} R^2: & \stackrel{\text{O}}{\longrightarrow} CN & \stackrel{\text{CH}_2}{\longrightarrow} 2C\Pi_3 \\ R^1: H & & \stackrel{\text{C}}{\longrightarrow} C1 \end{array}$$

形態:遊離

結晶形:淡黄色プリズム状

融点:208.0-209.0℃

再結晶溶媒:エタノール

実施例83の化合物

$$\begin{array}{c} R^2: & \stackrel{\textstyle 0}{ \longrightarrow} CH_2CH = CH_2 \\ R^1: H & \stackrel{\textstyle CN}{ \longrightarrow} CI \end{array}$$

$$R^3:$$

形態:遊離

結晶形:無色プリズム状

融点:187.5-188.5℃ 再結晶溶媒:エタノール

実施例84の化合物

$$\mathbb{R}^2: - \mathbb{C}\mathbb{N} \xrightarrow{\text{(CH2)}_2\text{CH}_3}$$

形態:遊雕

融点:223.0-225.0℃

結晶形:無色針状

再結晶溶媒:エタノール

実施例85の化合物

形態:遊離

融点:203.0-204.0℃

結晶形:無色プリズム状

再結晶溶媒:エタノール

[0298]

【表24】

実施例86の化合物

$$\begin{array}{c} \mathbb{R}^2: - \\ \mathbb{R}^1: \mathbb{H} \end{array} \xrightarrow{\begin{array}{c} 0 \\ \mathbb{C}\mathbb{N} \\ \mathbb{C}\mathbb{N} \end{array}} \begin{array}{c} (CH_2)_2CH_3 \\ CH_3 \end{array} \qquad \mathbb{R}^3: - \begin{array}{c} - \\ \mathbb{C}\mathbb{N} \\ \mathbb{C}\mathbb{N} \end{array}$$

形態:遊離 結晶形:無色柱状 融点:214、0−215、0℃ 再結晶溶媒:エタノール

実施例87の化合物

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (35)

実施例88の化合物

$$R^2: \xrightarrow{\text{CH}_3} R^3: \xrightarrow{\text{CH}_3}$$

形態:遊離

融点:225、5-227、0℃

結晶形:無色板状 再結晶溶媒:エタノール

実施例89の化合物

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (36)

【0299】 【表25】

実施例90の化合物

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (37)

実施例91の化合物

$$R^2: - CN CH_2CH = CH_2$$
 $R^1: H$

結晶形:無色不定形

形態:遊雕

NMR (38)

実施例92の化合物

$$\mathbb{R}^2:$$
 $CH_2CH=CH_2$ $\mathbb{R}^3:$ $\mathbb{R}^3:$

結晶形:淡黄色不定形

形態:遊離

NMR (39)

実施例93の化合物

$$\begin{array}{c} 0 \\ \mathbb{R}^2 : & \begin{array}{c} 0 \\ \mathbb{I} \\ \mathbb{C}\mathbb{N} \end{array} & \begin{array}{c} (CH_2)_3OH \\ \mathbb{R}^3 : \end{array} \end{array}$$

形態:遊離 結晶形:無色柱状 融点: 172-173℃ 再結晶溶媒: エタノール

[0300]

【表26】

実施例94の化合物

$$R^2: - \begin{array}{c} N \\ - CN \\ - CN \end{array}$$
 CH₂CH=CH₂

$$C1$$

 $R^1:H$

結晶形:白色粉末状

融点:130-132℃

形態:遊離

再結晶溶媒:ジクロロメタンージエチルエーテル

実施例95の化合物

$$R^2: - N \longrightarrow CN \longrightarrow CH_2CH = CH_2$$

$$R^1: H \longrightarrow C1$$



結晶形:無色不定形

NMR (40)

実施例96の化合物

$$\begin{array}{c} R^2 : - \begin{array}{c} N \\ - CN \end{array} \begin{array}{c} CH_2CH = CH_2 \\ - C1 \end{array}$$



結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (41)

実施例97の化合物

$$R^2: - N \longrightarrow CN \xrightarrow{CH_2CH=CH_2} C$$

 $R^1:H$

結晶形:白色粉末状 形態:遊離

融点:154.0-156.5℃ 再結晶溶媒:ジクロロメタンージェチルエーテル

[0301]

【表27】

実施例98の化合物

結晶形:白色粉末状

融点:136.5-138.5℃

形態:遊離 再結晶溶媒:

冉結晶溶煤:ジクロロメタンージエチルエーテル

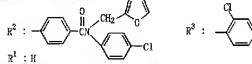
実施例99の化合物

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (42)

実施例100の化合物



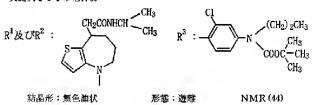
結晶形:白色粉末状

融点:174-175℃

形態:遊離 再結晶

再結晶溶媒:n-ヘキサン-酢酸エチル

実施例101の化合物



[0302]

【表28】

実施例102の化合物

 $\mathbb{R}^3:$

結晶形: 白色不定形

形態:遊離

NMR (45)

実施例103の化合物

$$\mathbb{R}^2: - \mathbb{C} \mathbb{N} \xrightarrow{\text{CH}_2)_2\text{CH}_3} \mathbb{R}^1: \mathbb{H}$$

R3 : C1

結晶形:白色プリズム状

融点:161-163℃

形態:遊離 再

再結晶溶媒:nーヘキサンー酢酸エチル

実施例104の化合物

$$R^2: \longrightarrow \bigcap_{CNH} \bigcap_{N} \bigcap_{CH_3} R^3: \longrightarrow \bigcap_{CH_3} \bigcap_{N} \bigcap_{CH_3} \bigcap_{N} \bigcap_{$$

 $R^1:H$

結晶形:無色針状

融点:195.0-198.0℃(分解)

形態:遊離

再結晶溶媒:エタノールージエチルエーテル

実施例105の化合物

$$R^2: \longrightarrow \begin{array}{c} 0 \\ \parallel \\ CNH \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} C1 \\ CH_3 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} C1 \\ R^3: \longrightarrow \end{array}$$

 $R^1:H$

結晶形: 無色プリズム状

融点:224.0-227.0℃(分解)

形態:遊離 再結晶溶媒:エタノール

【0303】 【表29】

実施例106の化合物 (CH₂)₂CH₃ $R^1:H$ 形態:遊離 結晶形:淡黄色不定形 NMR (46) 実施例107の化合物 $R^1:H$ 結晶形:無色不定形 形態:遊雕 NMR (47) 実施例108の化合物 $R^1:H$ 結晶形:無色不定形 形態:遊離 NMR (48) 実施例109の化合物

形態:遊雕

NMR (49)

【0304】 【表30】

結晶形:無色不定形

 $R^1:H$

実施例110の化合物

$$R^2: - CN CH_2 - CI$$

$$R^1: H$$

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (50)

実施例111の化合物

結晶形: 白色粉末状

融点:134-136℃

形態:遊離

再結晶溶媒:ジクロロメタンージェチルエーテル

実施例112の化合物

結晶形:白色粉末状

融点:142-143℃

形態:遊離

再結晶溶媒:ジクロロメタンージエチルエーテル

実施例113の化合物

結晶形: 白色粉末状

融点:169-171℃

形態:遊離

再結晶溶媒:酢酸エチルーn-ヘキサン

[0305]

【表31】

実施例114の化合物

結晶形:白色粉末状

融点:160-161℃

形態:遊雕

再結晶溶媒:ジエチルエーテルージクロロメタン

実施例115の化合物

$$\mathbb{R}^2: - \mathbb{C} \mathbb{N} \xrightarrow{\operatorname{CH}_2\operatorname{CON}} \mathbb{R}^3: - \mathbb{C} \mathbb{I}$$

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (51)

実施例116の化合物

$$R^{2}: - CN \xrightarrow{0} CH_{2} \xrightarrow{0} R^{3}: - C1$$

結晶形:白色粉末状

融点:174-175℃

形態:遊離

再結晶溶媒:nーヘキサンー酢酸エチル

実施例117の化合物

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (52)

[0306] 【表32】

実施例118の化合物

結晶形:白色粉末状

形態:遊雕

融点:172-173℃

実施例119の化合物

結晶形: 白色粉末状

融点:199-204℃

形態:遊離 再結晶溶媒:nーヘキサンー酢酸エチル

実施例120の化合物

結晶形:白色粉末状

融点:206-209℃

形態:遊離 再結晶溶媒:n-ヘキサンーエタノール

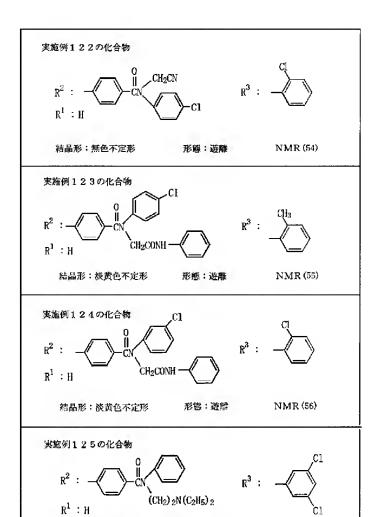
実施例121の化合物

結晶形:無色不定形

形態:遊離

NMR (53)

[0307] 【表33】



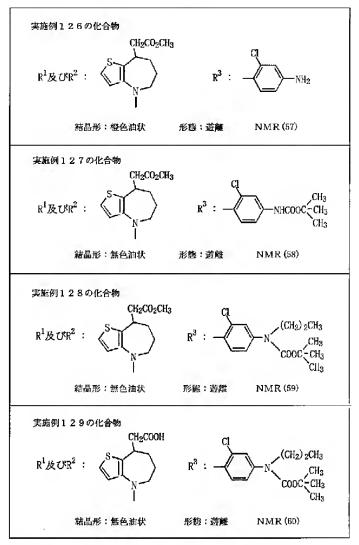
融点:166.0-167.0℃

再結晶溶媒:エタノール

【0308】 【表34】

形態:遊離

結晶形:無色板状



[0309] (1) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm: 1. 78-2. 06 (4H, m), 2. 23-2. 62 (4H, m), 2. 34 (3H, s), 3. 03-3. 96 (8H, m), 3. 39 (3H, s), 5. 12 (2H, s), 5. 98-6. 13 (1H, m), 6. 25-6. 35 (1H, m), 6. 72-7. 23 (4H, m), 7. 38-7. 56 (4H, m),

[0310] (2) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm: 1.83-2.07 (4H, m), 3.04-3.28 (4H, m), 4.38-4.57 (2H, m), 5.08-5.28 (2H, m), 5.84-6.08 (1H, m), 6.11-6.22 (1H, m), 6.33 (1H, d, J=2.3Hz), 6.94 (1H, d, J=8.5Hz), 7.02-7.28 (5H, m)。

[0311] (3) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm:1.11(3H, s), 1.14 (3H, s), 1.33-2.98(18H, m),

2. 21 (3H, s), 3. 31 (3H, s), 3. 5 3 (4H, t, J=5. 3Hz), 3. 70-4. 13 (3H, m), 4. 25 (2H, t, J=6. 2H z), 5. 85-6. 03 (1H, m), 6. 52-6. 67 (2H, m), 6. 83-7. 14 (3H, m), 7. 25-7. 54 (5H, m), 8. 16 (1H, dd, J=7. 8Hz, J=1. 8Hz), 9. 8 8 (1H, brs).

[0312] (4) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm: 1.43-2.83 (28H, m), 3.32 (3H, s), 3.36-4.37 (12H, m), 6.50-6.66 (2H, m), 6.78-7.14 (4H, m), 7.28-7.56 (5H, m), 8.18 (1H, dd, J=7.8, 1.8Hz), 9.87 (1H, brs).

[0313] (5) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm:1.01(3H, s), 1.04 (3H, s), 1.13(3H, s), 1.16(3H, s), 1.39-1.88(8H, m), 2.02

 $\begin{array}{c} -2.\ 30\ (4\,\mathrm{H},\ m)\,,\ 2.\ 27\ (3\,\mathrm{H},\ s)\,,\ 3.\\ 32\ (3\,\mathrm{H},\ s)\,,\ 3.\ 00\,-4.\ 17\ (4\,\mathrm{H},\ m)\,,\\ 4.\ 27\ (4\,\mathrm{H},\ t,\ J=6.\ 4\,\mathrm{Hz})\,,\ 5.\ 67\,-\\ 5.\ 84\ (1\,\mathrm{H},\ m)\,,\ 6.\ 53\,-6.\ 18\ (2\,\mathrm{H},\ m)\,,\ 6.\ 85\,-7.\ 15\ (3\,\mathrm{H},\ m)\,,\ 7.\ 29\,-\\ 7.\ 58\ (5\,\mathrm{H},\ m)\,,\ 8.\ 23\ (1\,\mathrm{H},\ d\,d,\ J=\\ 7.\ 8\,\mathrm{Hz}\,,\ J=1.\ 8\,\mathrm{Hz}\,)\,,\ 10.\ 00\ (1\,\mathrm{H},\ b\,r\,s)\,. \end{array}$

 $[0314](6)^{1}H-NMR(200MHz, CD$ $C1_3$) $\delta ppm: 1.08 (3H, t, J=7.1H)$ z), 1.42-1.92(7H, m), 2.02-2.45(12H, m), 2.64(2H, q, J=7. 1 Hz), 2. 85 (2 H, t, J=6.8 H)z), 3. 32 (3H, s), 3. 38-3. 68 (4 H, m), 3.76-4.00(2H, m), 4.28(2H, t, J=6.4Hz), 6.49-6.67(2H, m), 6. 77-6.90(1H, m), 6. 98-7.16(2H, m), 7.27-7.53(5 H, m), 8. 22 (1H, dd, J=7.8Hz, J=1.8Hz), 10.02(1H, brs). [0315] (7) H-NMR (200MHz, CD $C1_3$) $\delta ppm: 0.96-1.22 (12H,$ m), 1. 37-1.88 (7H, m), 2.00-2. 32(4H, m), 2. 26(3H, s), 2. 7 0-2.91(3H, m), 3.63-4.33(6)H, m), 4.49-5.19(2H, m), 5.71-6.10(2H, m), 6.90-7.18(3H,m), 7. 32-7. 57 (5H, m), 8. 17-8. 29 (1H, m), 10. 02 (1H, brs). $[0316](8)^{1}H-NMR(200MHz, CD$ $C1_3$) $\delta ppm: 1.37-1.88(6H, m),$ 2.00-2.53(15H, m), 3.38-3.99(6H, m), 4.03-4.23(1H, m),4.45-4.67 (1H, m), 5.00-5.20(2H, m), 5. 80-6. 07(1H, m), 6. 50-6.67(2H, m), 6.82-6.97(1 H, m), 7. 13-7. 56 (8H, m), 7. 88 (1H, brs).

[0317] (9) H-NMR (200MHz, CD Cl₃) δ ppm: 1. 35-2. 01 (8H, m), 2. 06-2. 69 (15H, m), 3. 41-3. 9 7 (6H, m), 4. 02-4. 23 (1H, m), 4. 43-4. 68 (1H, m), 5. 00-5. 20 (2H, m), 5. 78-6. 08 (1H, m), 6. 50-6. 68 (2H, m), 6. 81-6. 96 (1H, m), 7. 11-7. 52 (8H, m), 7. 99 (1H, brs).

[0318] $(10)^{1}H-NMR$ (200MHz, CDCl₃) δ ppm:0.93-1.08(6H, m), 1.38-1.97(6H, m), 2.10-

2.30(2H, m), 2.28(3H, s), 2.4 0-2.67(6H, m), 2.46(3H, s),3. 17-3. 32 (2H, m), 3. 67-3. 97 (2H, m), 4. 05-4. 23 (1H, m), 4. 48-4.68(1H, m), 5.02-5.19(2 H, m), 5.81-6.09(1H, m), 6.23-6.40(1H, m), 6.52-6.70(2H, m)m), 6.87-6.99(1H, m), 7.16-7.50 (8H, m), 7.79 (1H, brs). $[0319](11)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 1.32-1.87 (6H,$ m), 2.17(2H, t, J=7.7Hz), 2.2 7 (3H, s), 2. 45 (3H, s), 2. 93 (2 H, t, J=6.3Hz), 3.48-3.93(4) H, m), 4.05-4.23(1H, m), 4.47-4.65(1H, m), 5.02-5.18(2H, m), 5.80-6.05(1H, m), 6.50-6.68(3H, m), 6.88-6.98(1H, m)m), 7. 06-7. 52 (10H, m), 7. 63-7. 67 (1H, m), 7. 80-8.00 (1H, m)m), 8. 42-8. 52 (1H, m). $[0320](12)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm:1.90-2.13$ (4H, m), 3. 20-3. 43 (4H, m), 3. 93 (3 H, s), 5.17(2H, s), 6.32-6.58(2H, m), 6.84-7.08(2H, m), 7. 43-7.56 (2H, m), 7.85-7.95 (1 H, m), 8.00-8.12(2H, m), 8.55-8.68(1H, m), 9.24(1H, brs) $[0321](13)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 1.83-2.11 (4H,$ m), 3. 05-3. 29 (4H, m), 3. 40 (3

m) . [0322] (14) 1 H-NMR (200MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm: 1.85-2.20 (4H, m), 3.05-3.35 (4H, m), 3.40 (3H, s), 5.18 (2H, s), 6.00-7.60 (10H, m), 8.00-8.20 (2H, m). [0323] (15) 1 H-NMR (200MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm: 1.25 (3H, t, J=7.1Hz), 1.38-1.88 (6H, m), 2.28 (3H, s), 2.34 (2H, t, J=7.2Hz), 2.47 (3H, s), 3.70-3.95 (2H, m), 4.02-4.22 (1H, m), 4.11 (2H, q, J=7.1Hz), 4.49-4.68 (1H, m), 4.98-5.18 (2H, m), 5.82-6.08 (1H, m), 6.53-6.66 (2

H, s), 3. 93 (3H, s), 5. 17 (2H, s), 6. 00-7. 20 (7H, m), 7. 38-

7. 53(2H, m), 8. 00-8. 13(2H, m)

H, m), 6.80-6.92(1H, m), 7.18 -7.59(8H, m).

[0324] (16) H-NMR (200MHz, CDC13) δ ppm: 1.40-1.88 (6H, m), 2.27 (3H, s), 2.28-2.48 (2H, m), 2.45 (3H, s), 3.63-4.80 (4H, m), 5.02-5.18 (2H, m), 5.82-6.07 (1H, m), 6.52-6.67 (2H, m), 6.84-6.95 (1H, m), 7.13-7.52 (8H, m).

[0325] $(17)^{1}H-NMR$ (200MHz, CDCl₃) δ ppm: 3. 45 (3H, s), 3. 74 (2H, brs), 6. 21-6. 57 (2H, m), 6. 81-7. 32 (6H, m).

[0326] (18) ¹H-NMR (250MHz, C DC1₃) δ ppm: 1. 95-2. 15 (4H, m), 3. 25-3. 45 (4H, m), 6. 47-6. 58 (2H, m), 6. 93 (1H, d, J=2. 9Hz), 7. 23-7. 32 (1H, m), 7. 99 (1H, d, J=6. 9Hz), 11. 08 (1H, brs).

[0327] (19) H-NMR (200MHz, CDC13) δ ppm: 1.26 (3H, t, J=7.1 Hz), 1.38-1.88 (6H, m), 2.27 (3H, s), 2.21-2.29 (2H, m), 3.29 (3H, s), 3.60-3.98 (4H, m), 4.13 (2H, q, J=7.1Hz), 6.31-6.43 (2H, m), 6.51-6.63 (2H, m), 6.79-6.92 (1H, m), 7.08-7.21 (2H, m).

[0328] (20) H-NMR (200MHz, CDC13) δ ppm: 1.26 (3H, t, J=7.1 Hz), 1.37-1.86 (6H, m), 1.88-2.30 (1H, m), 2.27 (3H, s), 2.3 (2H, t, J=7.1 Hz), 3.53-3.95 (4H, m), 4.14 (2H, q, J=7.1 Hz), 4.47-4.68 (1H, m), 4.98-5.18 (2H, m), 5.81-6.06 (1H, m), 6.32-6.44 (2H, m), 6.52-6.68 (2H, m), 6.82-6.95 (1H, m), 7.09-7.23 (2H, m).

[0329] (21) ¹H-NMR (200MHz, CDCl₃) δ ppm: 1. 13 (3H, s), 1. 17 (3H, s), 1. 34-1. 83 (6H, m), 2. 03-2. 22 (2H, m), 2. 28 (3H, s), 3. 00-3. 18 (1H, m), 3. 29 (3H, s), 3. 46-4. 02 (4H, m), 5. 56-5. 76 (1H, m), 6. 38-6. 48 (2H, m), 6. 52-6. 67 (2H, m), 6. 85-6. 94 (1H, m), 7. 07-7. 22 (2H,

m).

[0330] (22) 1 H-NMR (200MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm: 1.36-1.90 (6H, m), 2.20-2.43 (2H, m), 2.28 (3H, s), 2.72 (3H, s), 2.79-3.12 (4H, m), 3.39-4.13 (8H, m), 6.35-6.48 (2H, m), 6.52-6.68 (2H, m), 6.77-6.89 (1H, m), 7.02-7.15 (2H, m)。

【0331】(23) 1 H-NMR (200MHz, CDC1 $_{3}$) δ ppm: 0.94 (3H, t, J=7.3 Hz), 1.56 (2H, q, J=7.3Hz), 1.66-2.10 (4H, m), 2.73-3.08, 3.35-4.25 (全7H, m), 6.24 (1H, d, J=7.8Hz), 6.37 (1H, s), 6.81-7.11 (2H, m), 7.36-7.55 (1H, m), 8.06 (1H, brs)。

【0332】(24) 1 H-NMR (200MHz, CDC 1 B) 3 PPm: 0.81 (3H, t, J=7.3 Hz), 1.44 (2H, q, J=7.3Hz), 1.58-2.11, 3.72-4.15 (全6H, m), 2.81-3.01 (2H, m), 3.55 (2H, t, J=7.3Hz), 5.09 (2H, s), 6.78-6.99 (2H, m), 7.04 (1H, s), 7.10-7.51, 7.75-7.90 (全8H, m)。

【0333】(25) 1 H-NMR (200MHz, CDC1 $_{3}$) 3 ppm: 0.84(3H, t, J=7.4Hz), 1.49(2H, sept, J=7.4Hz), 1.65-2.12, 3.48-4.05(8H, m), 2.61-2.81(2H, m), 3.40(3H, s), 5.12, 5.17(2H, 各s), 5.35, 5.91, 6.34, 6.46(2H, 各d, J=3.0Hz), 6.95-7.40(8H, m)。

[0334] (26) H-NMR (200MHz, CDC13) δ ppm: 1. 44 (9H, s), 1. 71 (2H, quint, J=6. 2Hz), 3. 19 (2H, q, J=6. 2Hz), 4. 03 (2H, t, J=6. 6Hz), 5. 42 (1H, brs), 6. 97-7. 07 (2H, m), 7. 10-7. 33 (5H, m), 7. 41 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 51 (1H, t, J=1. 9Hz), 7. 70 (2H, d, J=1. 9Hz), 8. 05 (1H, s). [0335] (27) H-NMR (200MHz, DMSO-d6) δ ppm: 7. 08 (1H, t, J=7. 3Hz), 7. 34 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 77 (2H, d, J=7. 4Hz), 7. 85-8. 05 (7H, m), 10. 17 (1H, s), 10. 66 (1H, s).

 $[0336](28)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 1.22 (3H, t, J=7.1)$ Hz), 3.98 (2H, d, J=7.1Hz), 7. 00-7.45(9H, m), 7.52(1H, t, J =1.9Hz), 7.72 (2H, d, J=1.9H z), 8.05(1H, brs). $[0337](29)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 0.93 (3H, t, J=7.4)$ Hz), 1. 49-1. 75 (2H, m), 3. 80-3. 95 (2H, m), 6. 99-7. 29 (7H, m), 7.35 (2H, d, J=8.6Hz), 7.5 1 (1H, t, J=1.9Hz), 7.73 (2H,d, J=1.9Hz), 8.28(1H, brs). $[0338](30)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 0.86 (3H, t, J=6.8)$ Hz), 1. 30-1. 45 (4H, m), 1. 50-1. 75(2H, m), 3. 89(2H, t, J=7)6Hz), 6.99-7.06(2H, m), 7.11-7.28(5H, m), 7.35(2H, d, J=8. 7 Hz), 7. 73 (2H, d, J=1. 9H)z), 8.38(1H, brs). $[0339](31)^{1}H-NMR(200MHz, C$ DCl_3) $\delta ppm: 2.24 (1H, t, J=2.4)$ Hz), 4.66 (2H, d, J=2.4Hz), 7. 1-7.35(7H, m), 7.40(2H, d, J=8. 8Hz), 7. 49(1H, t, J=1.9H)z), 7. 72 (2H, d, J=1.9Hz), 8. 4 3 (1H, s). [0340] (32) ¹H-NMR (200MHz, C DCI_3) $\delta ppm: 1.65-1.80$ (2H, m), 2.04(3H, s), 3.32(2H, q, J =5.7Hz), 4.05(2H, t, J=6.3H z), 6.88 (1H, brs), 6.99-7.07 (2H, m), 7.15-7.35(5H, m), 7.46 (2H, d, J=8.8Hz), 7.53 (1H,t, J=1.9Hz), 7.69 (2H, d, J=1. 9Hz), 7. 90(1H, s). $[0341](33)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 1.40-1.95 (6H,$ m), 3. 40-3. 55 (1H, m), 3. 65-4. 26 (5H, m), 4. 57-4. 63 (1H, m), 7. 05-7. 35 (7H, m), 7. 39 (2 H, d, J=8.7Hz), 7.51 (1H, t, J=1. 9 Hz), 7. 72 (2 H, d, J=1. 9 H)z), 8.10(1H, s). $[0342](34)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 1.19 (3H, t, J=7.1)$ Hz), 3. 91 (2H, sept, J=7. 1H z), 4.95 (2H, dd, J=11.8Hz, 2

8. 5 Hz), 6. 85 (2 H, t, J=7.8 H)

z), 7. 05-7. 45 (11H, m), 7. 51 (1H, t, J=1.8Hz), 7.74(2H, d,J=1.7Hz), 8.17(1H, brs). $[0343](35)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 0.92 (3H, t, J=7.4)$ Hz), 1.55-1.80(2H, m), 3.80-4.05 [5H, m, 3.88 (s)を含む], 7.0 8 (2H, d, J=8.5Hz), 7.20 (2H,d, J=8.6Hz), 7.40 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 49 (1H, t, J=1. 9Hz), 7.73(2H, d, J=1.9Hz), 7.90(2 H, d, J=8.5Hz), 8.49(1H, s). [0344] (36) ¹H-NMR (200MHz, C $DC1_3$) $\delta ppm: 2.47 (3H, s), 4.45$ -4.60 (2H, m), 5.15-5.27 (2H, m), 5.85-6.10(1H, m), 7.05-7.65(13H, m)。 $[0345](37)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 4.50-4.65$ (2H, m), 5. 15-5. 25 (2H, m), 5. 85-6. 10 (1H, m), 7. 16 (2H, d, J=8. 3Hz), 7.33-7.60(9H, m), 7.75(1H, d, J=6.3Hz), 7.94(1H, brs) 。 $[0346](38)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 2.48(3H, s), 4.56$ (2H, d, J=5.8Hz), 5.13-5.30(2H, m), 5. 82-6. 08(1H, m), 7. 14 (2H, d, J=8.6Hz), 7.20-7.62 (1H, m). $[0347](39)^{1}H-NMR(200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 4.50-4.65$ (2H, m), 5. 15-5. 35 (2H, m), 7. 85-6. 10 (1H, m), 7. 14 (2H, d, J=8. 7Hz), 7.21-8.15(11H, m). $[0348] (40)^{1}H-NMR (200MHz, C)$ $DC1_3$) $\delta ppm:4.49$ (2H, d, J=6.1Hz), 5.16 (1H, dd, J=1.3Hz, J=7. 9Hz), 5. 23 (1H, s), 5. 85-6. 05(1H, m), 6.80-7.10(2H, m),7.20-7.70(7H, m), 7.99(1H, m)d, J=2.1Hz), 8. 21 (1H, d, J=8. 3Hz), 9. 25 (1H, s). $[0349] (41)^{1}H-NMR (200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 4.48 (2H, d, J=6.1)$ Hz), 5. 16 (1H, dd, J=1. 3Hz, J=8. 1Hz), 5. 23 (1H, s), 5. 85-6. 06(1H, m), 6.90-7.00(2H, m),

7. 10-7. 70 (7H, m), 7. 96 (1H,

d, J=1.6Hz), 8. 20 (1H, d, J=8.

 $8\,H\,z$) , 9. 12 (1H, s) $_{\circ}$

[0350] (42) H-NMR (200MHz, CDCl₃) δ ppm: 0.94 (3H, t, J=7.4 Hz), 1.64 (2H, sext, J=7.4Hz), 3.86 (2H, t, J=7.4Hz), 7.08-7.57 (9H, m), 7.58-7.82 (1H, m), 8.09-8.58 (1H, m), 8.29 (1H, d, J=2.3Hz), 8.36 (1H, d, J=4.7Hz).

[0351] $(43)^{1}H-NMR$ (200MHz, CDC13) δ ppm:0.72-1.25(11H,m),1.46-4.30(12H,m),5.37-7.03(6H,m),7.12-7.21(1H,m).

[0352] $(44)^{1}H-NMR$ (200MHz, CDC1₃) δ ppm: 0. 76-3. 93 (32H, m), 5. 30-7. 46 (6H, m).

[0353] $(45)^{1}H-NMR$ (200MHz, CDCl3) δ ppm: 0.82(3H, d, J=7.4Hz), 1.75(2H, sext, J=7.4Hz), 7.06(1H, d, J=3.6Hz), 7.34-7.56(5H, m), 7.57(1H, d, J=3.6Hz), 7.67-7.86(3H, m), 8.20(1H, brs).

[0354] (46) ¹H-NMR (200MHz, CDCl₃) δ ppm: 0.94 (3H, t, J=7.4 Hz), 1.64 (2H, sex, J=7.4Hz), 3.86 (2H, t, J=7.4Hz), 7.08-7.57 (9H, m), 7.58-7.82 (1H, m), 8.09-8.58 (1H, m), 8.29 (1H, d, J=3.3Hz), 8.36 (1H, d, J=4.7Hz).

[0355] $(47)^{1}H-NMR$ (200MHz, CDCl₃) δ ppm: 2. 43(3H, s), 4. 58 (2H, s), 6. 90-7. 61(17H, m), 7. 73-7. 97(1H, m), 8. 78(1H, brs).

[0356] $(48)^{1}H-NMR$ (200MHz, D MSO-d₆) δ ppm: 4.63 (2H, s), 7.04 (1H, t, J=7.4Hz), 7.13-7.74 (16H, m), 10.18 (1H, s), 10.63 (1H, s).

[0357] $(49)^{1}H-NMR$ (200MHz, CDC1₃) δ ppm: 2. 44 (3H, s), 5. 06 (2H, s), 6. 84 (2H, d, J=6. 7Hz), 7. 04-7. 55 (13H, m), 7. 13 (2H, d, J=6. 7Hz), 7. 69-7. 90 (1H, m),

(50) ^{1}H -NMR (200MHz, CDC l_{3}) δp

pm: 5. 07 (2H, s), 6. 84 (2H, d, J = 8. 7Hz), 7. 13 (2H, d, J = 8. 7Hz), 7. 20-7. 57 (12H, m), 7. 67 (1H, d, J = 6. 7Hz), 8. 03-8. 32 (1H, m).

[0358] (51) ¹H-NMR (200MHz, CDC1₃) δ ppm: 3. 19 (3H, s), 4. 25 (2H, s), 7. 04 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 14 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 20-7. 64 (13H, m), 8. 62 (1H, brs).

[0359] (52) 1 H-NMR (200MHz, CDC1 $_{3}$) 3 ppm: 2.89 (3H, s), 3.01 (3H, s), 4.60 (2H, s), 7.10 (2H, d, J=8.1Hz), 7.23-7.45 (5H, m), 7.45-7.70 (3H, m), 8.25-8.55 (1H, m),

 $[0360](53)^{1}H-NMR(200MHz, C$ DC1₃) δ ppm: 0. 94 (3H, t, J=7. 4 Hz), 1. 51-1. 82 (2H, m), 2. 19 (6H, s), 3. 09 (1H, d, J=14.5H)z), 3. 26-3. 47 (1H, m), 3. 29 (1 H, d, J=14.5Hz), 3.99-4.20(1 H, m), 7.04 (1H, d, J=8.4Hz),7. 17 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 22-7.86(9H, m), 7.96(1H, brs). $[0361] (54)^{1}H-NMR (200MHz, C$ $DC1_3$) $\delta ppm: 4.73 (2H, s), 7.11$ (2H, d, J=8.8Hz), 7.33 (2H, d,J=8.8Hz), 7.34-7.50(5H, m), 7. 54 (2H, d, J=8.6Hz), 7. 74 (1 H, d, J=8.1Hz), 7.98(1H, br s).

[0362] (55) ¹H-NMR (200MHz, CDC1₃) δ ppm: 2. 42 (3H, s), 4. 54 (2H, s), 6. 98-7. 61 (15H, m), 7. 66-8. 12 (1H, m), 7. 74 (1H, s), 8. 45-8. 81 (1H, m). [0363] (56) ¹H-NMR (200MHz, CDC1)

[0363] (56) H-NMR (200MHz, CDC1₃) δ ppm: 4.55 (2H, s), 6.86-7.68 (15H, m), 7.74 (1H, brs), 8.17-8.54 (1H, m), 8.54-8.85 (1H, m).

[0364] (57) 1 H-NMR (200MHz, CDC 1 B) 3 PPm: 1.48-2.18 (5H, m), 2.58-2.99 (2H, m), 3.23-4.03 (3H, m), 3.72 (3H, s), 6.34 (1H, dd, J=8.3Hz, J=2.2Hz), 6.42 (1H, d, J=5.2Hz), 6.57 (1

H, d, J=2.2Hz), 6.70 (1H, d, J=5.3Hz), 6.89 (1H, d, J=8.3Hz).

[0365] (58) H-NMR (200MHz, CDCl₃) δ ppm: 1.36 (9H, s), 1.55 -2.18 (5H, m), 2.57-2.98 (2H, m), 3.25-4.78 (3H, m), 3.72 (3H, s), 6.48 (1H, d, J=5.3Hz), 6.64 (1H, d, J=5.3Hz), 6.88 (1H, dd, J=8.1Hz, J=2.0Hz), 7.05-7.25 (3H, m)。

[0366] $(59)^{1}H-NMR$ (200MHz, CDCl₃) $\delta ppm: 0.87-2.18$ (19H, m), 2.59-3.00 (2H, m), 3.21-4.25 (7H, m), 6.38-7.42 (6H, m).

[0367] $(60)^{1}H-NMR$ (200MHz, CDCl₃) δ ppm: 0.76-2.19 (20H, m), 2.60-3.02 (2H, m), 3.15-4.48 (4H, m), 6.40-7.53 (5H, m).

【0368】実施例130

4-(3,5-ジクロロベンゾイル) アミノ-N-[3-テトラヒドロピラニル) オキシプロピル] -N-フェニルーベンズアミド(0.93g) をエタノールに懸濁し、ピリジニウム-p-トルエンスルフォネート(0.046g) を加え、55°Cで-夜撹拌した。溶媒を減圧留去し、エタノールにて再結晶を行い、4-(3,5-ジクロロベンゾイル) アミノ-N-(3-ヒドロキシプロピル) -N-フェニル-ベンズアミド-0.62gを得た。

【0369】性状:無色柱状晶

融点:172~173℃。

【0370】薬理試験

ヒト V_2 受容体をコードする遺伝子を、ヒト子宮頚癌由来のHeLa細胞に導入し、安定してヒト V_2 受容体を発現している細胞(V_2-HeLa)を用いて、供試化合物によるcAMPの産生量を指標に、アゴニスト活性を測定した。

【0371】予め1mMIBMX (イソブチルメチルキ サンチン)及び0.3%BSA(牛血清アルブミン)を 含有する10mMへペスによりpH7.4に調製したD MEM溶液(ダルベッコ変法イーグル培地)を準備し た。継代培養された V_2 - He Laを 24 ウエルの皿に 培養した。培養2~3日後に、氷冷した生理的リン酸緩 衝液 (PBS) にて2回洗浄後、これに上記で準備した DMEM溶液200μ1及び50μ1の供試化合物(実 施例45で得られた化合物)を含むDMEM溶液を加 え、37℃で10分間反応させた。また供試化合物を添 加しない場合は、上記DMEM溶液200μ1の代わり にDMEM溶液250μ1を用い、37℃で10分間反 応させた。反応終了後、反応液を吸引除去し、氷冷した PBSにて1回洗浄し、更に0.1N塩酸水溶液500 μ1にて細胞からcAMPを抽出し、測定まで−20℃ にて凍結保存した。cAMPは、ヤマサ社製cAMPキ ットにて測定した。供試化合物を添加していない上記D MEM溶液のみを使用したときの c AMP量を基準(1) 00%)として、供試化合物を添加したときのcAMP 量を求め、増加率を算出した。結果を表35に示す。

【0372】 【表35】

供試化合物 濃度(モル濃度) 増加率(%) 実施例45の化合物 1×10⁻⁶ 366

フロントページの続き

(51) Int. C1.	3	識別記号	FΙ		
A 6 1 K	31/34	ACV	A 6 1 K	31/34	ACV
	31/35	ACS		31/35	ACS
	31/40	ADS		31/40	ADS
	31/425	ACB		31/425	АСВ
	31/47	AAM		31/47	AAM
	31/495	ACX		31/495	АСХ
	31/55	ACJ		31/55	ACJ
C07C	237/42		C07C	237/42	
	271/20			271/20	
CO7D	213/40		C 0 7 D	213/40	
	213/75			213/75	
	213/82			213/82	
	215/08			215/08	

277/48		277/48	
295/06		295/06	Z
295/18		295/18	A
			Z
307/52		307/52	
309/12		309/12	
471/04	121	471/04	121
487/04	150	487/04	150
491/048		491/048	
495/04	105	495/04	105A
	108		108

(72)発明者 篠原 友一

徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜140番地

(72)発明者 菅 慶三

徳島県徳島市川内町金岡5番地の2

(72) 発明者 小川 英則

徳島県板野郡松茂町中喜来字中瀬西ノ越25

番地の18

(72)発明者 森 豊樹

徳島県鳴門市撫養町北浜宮の西101番地の

8